ГИБРИДНЫЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ МЕТОДОМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ХИМИИ ИЗ ОРГАНОАЛКОКСИСИЛАНОВ И МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ

В.В. Семенов

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук, г. Нижний Новгород, Россия

> В работе суммированы сведения об узком классе поликонденсированных систем, известных как органо-неорганические гибридные материалы, в которых частицы металлокомплексов внедрены в кремнийоксидную матрицу. Представлены частицы только одного типа – координационные соединения кобальта, хрома, неодима, эрбия и иттербия. Эти материалы получают золь-гель процессом из молекулярных предшественников, которые подвергаются неорганической полимеризации, называемой гидролитической поликонденсацией. Представлены основные сведения о золь-гель процессах. Рассмотрены типы и свойства наиболее распространенных золь-гель мономеров и олигомеров, способы получения металлосодержащих гелей, сделано общее представление о золь-гель процессах, перечислены сферы применения получаемых материалов. Синтезы силоксановых, карбонатных и карбонатно-силоксановых кобальткарбонильные гелей основаны на реакции гомомолекулярного диспропорционирования октакарбонила дикобальта под действием 3аминопропилтриэтоксисилана, пиридина и диметилформамида. Ряд кремнийорганических аминных гелей получен из 3-аминопропилтриэтоксисилана, хлоридов кобальта(II), хрома(III) и триэтоксисилана. Из кремнийорганических аминных комплексов получены зольгель пленки, содержащие кобальт, хром и неодим, измерены и интерпретированы их электронные спектры поглощения, показаны превращения, происходящие при абсорбции кислорода и хлористого водорода, измерены нелинейно-оптические свойства. Кремнийорганические амидофосфаты синтезированы взаимодействием 3-аминопропилтриэтоксисилана с бис(диметиламидо)хлорфосфатом и дифенилхлорфосфатом. На их основе получены комплексы эрбия и иттербия, измерены их спектры поглощения и испускания. Приведены два примера иммобилизации металлокомплексов на поверхности высокопористого гидридполисилоксана и лепидоидного силоксена.

> Ключевые слова: органоалкоксисиланы, гибридные органо-неорганические соединения, золь-гель процессы, 3-аминопропилтриэтоксисилан, координационные соединения, кобальт, хром, неодим, эрбий, иттербий, кобальткарбонильные гели, гидридполисилоксан, силоксен.

> > Светлой памяти академика М.Г. Воронкова посвящается

1. Основные представления о золь-гель процессах 1.1. Понятия и термины

Термины «золь-гель технология», «золь-гель полимеризация», «золь-гель мономер» и т. д. используются для описания процессов, в которых истинный раствор мономера становится вначале золем, а затем подвергается дальнейшей полимеризации и переходит в гель, т. е. становится жесткой, пористой массой [1–5]. Золь – это дисперсия коллоидных частиц (с диаметром от 1 до 100 нм) в жидкости, а гель – взаимопроникающая гибкая сетка с субмикронными порами и полимерными цепочками, длиной больше, чем 1 микрон. Золь-гель техника представляет собой один из самых распространенных способов создания органо-неорганических гибридных материалов. Термин «гибрид» свидетельствует о том, что в полученном материале присутствует как органическая, так и неорганическая составляющие. Органо-неорганические гибриды принято подразделять на два основных класса в зависимости от наличия или отсутствия химической связи между органической и неорганическая часть представляет собой силикат, называются «ормосилами»

(«ORMOSIL» – ORganically MOdified SILicates). Более широкий термин «ормокеры» («ORMOCERS» – ORganically Modified CEramics) используется для обозначения материалов с различными (т. е. не только кремнийоксидными) неорганическими матрицами. «Керамеры» («CERAMERS» – ceramics modified with polymers) представляют собой модифицированные органическими полимерами неорганические матрицы. Гибриды без ковалентного связывания между органическими и неорганическими частями называются «нанокомпозитами». Данный термин обозначает степень сочетания частей в нанометрической шкале.

1.2. Исходные продукты

Наиболее дешевыми и распространенными исходными соединениями для золь-гель технологий [1–5] являются соединения кремния – алкоксиды Si(OR)₄ и R[']-Si(OR)₃. Среди них наиболее доступны этокси- и метоксипроизводные с R = Et, Me, R['] = Me, Et, Ph, Vin: тетраэтоксисилан (ТЭОС) **1**, тетраметоксисилан **2**, метилтриэтоксисилан **3**, метилтриметоксисилан **4**, фенилтриэтоксисилан **5**, фенилтриметоксисилан **6**, винилтриэтоксисилан **7**, винилтриметоксисилан **8**:

 $\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Si(OEt)_4} & \mathrm{Si(OMe)_4} & \mathrm{MeSi(OEt)_3} & \mathrm{MeSi(OMe)_3} \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} \\ \end{array}$ $\begin{array}{cccccc} \mathrm{PhSi(OEt)_3} & \mathrm{PhSi(OMe)_3} & \mathrm{VinSi(OEt)_3} & \mathrm{VinSi(OMe)_3} \\ \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{7} & \mathbf{8} \end{array}$

В качестве карбофункциональных кремнийорганических мономеров обычно используют серию продажных препаратов, имеющих функциональную группу в положении 3 органического радикала – 3-аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС) 9, [3-(2-аминоэтиламино)пропил]триметоксисилан 10, 3-изоцианатопропилтриэтоксисилан 11, 3-акрилоилоксипропилтриметоксисилан 12, 3-метакрилоилоксипропилтриметоксисилан 13, 3-глицидилоксипропилтриэтоксисилан 14, 3-меркаптопропилтриметоксисилан 15, 3-хлорпропилтриметоксисилан 16:



Весьма популярными производными являются алкоксиды R^F -Si(OR)₃ с перфторированными органическими радикалами $R^F = CF_3(CF_2)_n(CH_2)_{m}$ (n = 0–7, m = 1–3), $CF_3(CF_2)_nC(CF_3)_2(CH_2)_2$ - (n = 2–3, m = 2–3), которые дают возможность формирования покрытий с повышенными гидрофобными свойствами и низкими значениями показателя преломления. Из всех алкоксидов кремния тетраэтоксисилан 1 (ТЭОС) является наиболее доступным и дешевым препаратом. Промышленность выпускает его в больших количествах в едином процессе синтеза с этилсиликатом (частично гидролизованным ТЭОС) – одним из самых крупнотоннажных продуктов химии кремния. В качестве модифицирующих добавок в золь-гель процессах используются также диалкоксидиорганосиланы (RO)₂SiR₂.

Хлориды кремния SiCl₄, RSiCl₃, Cl₃Si-Z-SiCl₃ и др. также относятся к классу золь-гель мономеров. Они отличаются от алкоксидов существенно большими скоростями гидролиза и выделением больших количеств хлористого водорода. Образование агрессивной среды и небольшие возможности регулирования реакции гидролитической поликонденсации служат основной причиной более редкого использования хлоридов кремния в осуществлении процессов «тонкого синтеза» органо-неорганических гибридов. Гидриды кремния RSiH₃, H₃Si-Z-SiH₃ и др. еще реже используются в золь-гель процессах. При этом расщепление связей Si-H осуществляется в присутствии оснований или нуклеофилов.

1.3. Условия проведения золь-гель процессов и типы получающихся материалов

Методами золь-гель химии могут быть получены 5 основных типов конечных материалов (высушенных гелей или ксерогелей): порошки с различными параметрами пористости, пленки, монолитные стекла, аэрогели, мезопористые кремнеземы. Свойства получающегося конечного материала зависят от химического строения мономера и от условий проведения золь-гель полимеризации. Рассмотрим данный процесс на примере гидролитической поликонденсации простейшего мономера, каковым является тетраэтоксисилан.

Гидролиз осуществляется посредством прибавления воды к раствору ТЭОС в органическом растворителе, чаще всего в этаноле:

$$Si(OEt)_4 + nH_2O \rightarrow Si(OEt)_{4-n}(OH)_n + nEtOH$$

Промежуточными продуктами являются этоксисиланолы, которые, конденсируясь, выделяют воду и этиловый спирт. При этом происходит образование дисилоксановых связей и наращивание полисилоксановых цепей:

$$= Si - OEt + HO - Si = \rightarrow = Si - O - Si = + EtOH$$
$$= Si - OH + HO - Si = \rightarrow = Si - O - Si = + H_2O$$

Реакции гидролиза и поликонденсации катализируются кислотами, основаниями или нуклеофилами (например, F⁻). При катализе кислотой вначале происходит быстрое протонирование ОR или OH групп, а в присутствии оснований атом кремния атакуется гидроксид или силанолятным анионами. Считается, что пятикоординированные интермедиаты образуются в обоих случаях. Для нуклеофильного катализа доказано образование как пяти-, так и шестикоординированного переходных состояний. В условиях катализа кислотами гидролиз протекает медленно, на ранних стадиях образуются линейные молекулы с малой степенью сшивки. Затем полисилоксановые цепи переплетаются, образуют разветвления, и происходит образование геля. При катализе основаниями гидролиз протекает быстро, образуются разветвленные кластеры, которые не проникают друг в друга, т. е. ведут себя как отдельные частицы. Образование геля наступает вследствие связывания кластеров за счет реакций конденсации.

Когда полисилоксановые молекулы становятся достаточно большими, они начинают вести себя как коллоидные частицы или золь. Затем частицы золя связываются с образованием протяженной трехмерной (3D) сетки, вязкость системы резко увеличивается, образуется твердый объект, воспроизводящий форму сосуда. Пространство между связанными частицами в геле заполнено молекулами спирта и воды. Получающийся продукт называется алкогелем. Алкогели, синтезированные при катализе кислотами, часто бывают прозрачными, при катализе основаниями – непрозрачными.

Способ удаления растворителя и воды из взаимопроникающих пор 3D-сетки в алкогеле существенным образом влияет на свойства получающегося продукта. Обычная осушка выпариванием дает ксерогель, в то время как сверхкритическая сушка дает аэрогель [8–9]. Удаление растворителя обычной осушкой приводит к разрушению сетки и дополнительному сшиванию непрореагировавших ОН или OR групп. При выпаривании внешне монолитный алкогель подвергается усадке и распадается на отдельные частицы, свойства которых зависят от использованного катализатора. При кислотном катализе и медленном гидролизе образуются мелкопористые ксерогели с высокой плотностью. Диаметр сконденсировавшихся частиц двуокиси кремния и пор меньше длины волны видимого света, поэтому получающиеся частицы высушенного геля часто бывают прозрачными и имеют вид размолотого стекла. В специально подобранных условиях возможно получение монолитных нерастрескивающихся стекол. Обычно это достигается медленным удалением растворителя из алкогеля и использованием некоторых добавок. Все-таки эта задача – получение прозрачных монолитных стекол – считается наиболее трудной по сравнению с получением порошкообразных и пленочных материалов.

Осушка гелей, полученных при катализе основаниями, вызывает меньшую деформацию крупных разветвленных полимерных молекул в результате удаления растворителя. Это приводит к более упорядоченной упаковке индивидуальных частиц, окруженных большими пустотами. Ксерогели, полученные при основном катализе, состоят из связанных частиц SiO₂ микронных размеров, разделенных крупными порами. Частицы упакованы менее плотно, чем в ксерогелях, полученных кислотным катализом. Лучи видимого света отражаются от поверхности крупных частиц, ксерогель становится непрозрачным.

Формирование пленочных покрытий осуществляется посредством нанесения золя на поверхность подложки. Переход золя в гель и условия осушки в тонких слоях представляются более благоприятными для получения прозрачных нерастрескивающихся пленок. В то же время условия получения и степень созревания золя оказывают определяющее влияние на качество покрытия [10]. При получении прозрачных стекол и пленок используются [1] модифицирующие (пластифицирующие) добавки, предотвращающие помутнение и растрескивание (DCCA – drying controlchemical additive). Одной из таких добавок является диметилформамид.

Аэрогели [8–9], полученные сверхкритической экстракцией (обычно используется жидкий CO₂), отличаются высокой пористостью и очень малой плотностью. Эти качества позволили, например, использовать их в космических кораблях в качестве сборников космической пыли.

В последнее время в золь-гель технологиях начал широко использоваться новый способ получения двуокиси кремния с высокоупорядоченной структурой – так называемых мезопористых кремнеземов [6, 7, 11]. Фигурирующая в названиях аббревиатура МСМ означает «мицеллярноконтролируемые материалы» (micellar-controlled materials) и принадлежность к продукции фирмы Мобил (Mobil composition of matter), разработавшей методы их получения. Кремнеземный остов формируется из алкоксида кремния в эмульсии вокруг поверхности мицеллы. В качестве вспомогательных реагентов, определяющих размеры и форму мицелл, используют разнообразные поверхностно-активные вещества (наиболее часто цетилтриметиламмоний бромид и серию полиэтилен-, полипропилен- и смешанных поли(этилен)(пропилен)гликолей). Удаление растворителя и последующий отжиг на воздухе приводит к образованию высокоупорядоченной двуокиси кремния с контролируемой пористостью: МСМ-41 – гексагональная симметрия, МСМ-48 – кубическая симметрия. Размеры пор составляют от 1,5 до 10 нм, а для семейства мезопористых кремнеземов SBA-15 (Santa Barbara Amorphous) – 9–30 нм. Весьма активно мезопористые кремнеземы используются в качестве катализаторов [12].

1.4. Способы получения металлосодержащих гелей

Включение атомов переходного металла в структуру органосиликатов может осуществляться различными способами. Наиболее изученными являются методы, основанные на взаимодействии алкил(арил)силиконатов натрия с хлоридами и органохлорсиланов с ацетатами металлов [13–15]. Металлосилоксановые гели получают также согидролизом алкоксидов кремния и металла [16-18] или негидролитическим способом – термически инициированными реакциями хлоридов и алкоксидов Si(OR)₄ + MCl_n, SiCl₄ + M(OR)_n, SiCl₄ + MCl₄ + ROR [19–21]. Гели данного вида состоят из структурных фрагментов Si-O-Si и Si-O-M [13-16]. Существенно отличающийся от металлосилоксановых тип гелей получается при гидролизе кремнийорганических комплексов с периферийными триалкоксисилильными группировками [(RO)₃SiCH₂CH₂CH₂-L]_nM. Ближайшее окружение атома металла составляют органические группы (лиганды L), которые отделяют его от силикатной матрицы. Гели этого класса не содержат связей Si-O-M и состоят из структурных фрагментов Si-O-Si и Si-(CH₂)_n-L-M. Они представляют собой координационные соединения, «закапсулированные» в органосиликатную матрицу [22–29]. Тип матрицы и содержание металла легко регулируются разбавлением комплексного соединения соответствующим алкоксидом. Чаще других используются тетраэтокси- и тетраметоксисиланы. Гидролиз обычно производится действием соляной кислоты на раствор координационного соединения в Si(OR)₄. Высушенные термообработанные гели используются в качестве гетерогенных катализаторов. Их каталитические свойства можно изменять, производя пиролиз в атмосфере аргона, кислорода или водорода [22-23].

Обычно вначале синтезируют мономер, молекула которого содержит устойчивый комплекс, связанный с триалкоксисилильной группой, а затем производят гидролитическую поликонденсацию. Возможен и обратный вариант, когда катион металла вводится в уже сформировавщийся гель посредством обработки его солью данного металла. Наличие лигандообразующей группы у атома кремния позволяет ввести заданное количество металла как в исходный мономер, так и в получающийся гель. Соотношение кремний : металл определяется только структурой мономера и не изменяется в процессе гидролиза. Это обстоятельство позволяет преодолеть одну из основных трудностей получения металлосодержащих гелей методом соосаждения, заключающуюся в большой разнице скоростей гидролиза тетраалкоксисилана и алкоксида металла. Большие скорости гидролитической поликонденсации последних по сравнению с Si(OR)₄ приводят к преждевременному выпадению оксидов металлов из растворов, в то время как смешанные структуры со связями SiOM не успевают образоваться.

1.5. Практические приложения золь-гель технологии

Заместитель R в золь-гель мономере RSi(OEt)₃ определяет органическую составляющую гибридного материала. Гидролиз и согидролиз с ТЭОС позволяют ввести в состав ксерогеля если и не любую органическую группу, то очень многие из известных. Определяющими факторами являются в данном случае возможность получения триалкоксиорганосилана и устойчивость связи кремний – углерод по отношению к воде в присутствие электрофильных или нуклеофильных катализаторов. Возможности метода существенно расширяются при введении двух и более триалкоксисилильных групп в молекулу органического соединения, т. е. переход, например, к производным типа (EtO)₃Si-R-Si(OEt)₃. Поскольку суммарная функциональность соединения увеличивается, становится возможным получать пространственно сшитые структуры из мономеров типа (EtO)₂MeSi-R-Si(OEt)₃, (EtO)₂MeSi-R-SiMe(OEt)₂, (EtO)₂MeSi-R-SiMe₂(OEt). Выбор органической группы определяется целевыми свойствами конечного продукта. Если заместитель R является фрагментом мономера, возможны две последовательности осуществления процесса: гидролиз – полимеризация и полимеризация – гидролиз. Данными методами получены многие гибриды органических и неорганических полимеров.

Процессы золь-гель техники можно условно разделить на три категории: 1) крупномасштабные, хорошо освоенные и достаточно давно используемые в народном хозяйстве с большим расходом промышленных мономеров и олигомеров; 2) относительно новые, требующие сравнительно небольших расходов мономеров или олигомеров; 3) поисковые работы в области получения новых исходных соединений для золь-гель процессов и новых перспективных материалов.

Масштабы использования золь-гель техники в промышленности можно показать на примере широко используемого в металлургии и машиностроении способа прецизионного литья [30–31] по выплавляемым моделям. Его основу составляют этилсиликат, мелкодисперсный кварцевый порошок и более грубые дисперсии двуокиси кремния (речной песок). Выполненную из парафина деталь последовательно обмакивают в три ванны с дисперсиями кварца и речного песка разного помола, наращивая таким образом прочную керамическую оболочку на поверхности, после чего выплавляют парафин и заливают в образовавшуюся полость жидкий металл. Расход этилсиликата в литейном производстве составляет сотни тысяч тонн в год. Модификация этого способа заключается [32] в замене этилсиликата на водные растворы стабилизированных золей диоксида кремния. Последние нашли также применение [32] в текстильной промышленности, производстве бумаги, теплоизоляционных материалов и гетерогенных катализаторов.

Некоторые типы кремнийорганических лаков, выпускаемых промышленностью, представляют собой [33] смесь кремнийсодержащих золь-гель олигомеров, отверждающихся в тонком слое под действием влаги воздуха до твердых прозрачных фото- и термостойких покрытий. В больших количествах золь-гель олигомеры расходуются в нефтедобывающей промышленности [34, 35] для предотвращения обводнения скважин и увеличения их нефтеотдачи.

К процессам средних масштабов можно отнести созданные в СССР технологии синтеза высокочистой двуокиси кремния из ТЭОС для волоконной оптики [36], многочисленных изделий из высокотемпературной керамики [37], рафинирующих агентов для адсорбционной очистки мышьяка [38], а также производство кремнеземных гелей для медицины, в частности:

 – гидрогелей с восстанавливающими и ранозаживляющими свойствами, получаемых из алкоксидов кремния и полиэтиленгликолей [39];

 – диоксида кремния для клинического применения [40] в комплексной терапии инфекционных заболеваний, в хирургии, стоматологии, акушерстве, гинекологии.

Функционализированные гибриды [41] используются в процессах экстракции и разделения редких металлов, очистки газов от вредных органических примесей и сточных вод от вредных металлов.

В настоящее время продолжаются активные поиски получения методами золь-гель химии гибридных нанокомпозитов, содержащих различные полисахариды и ферменты [42], а также материалов с фото- и электролюминесцентными [43, 44], светоотражающими [45, 46], светопреобразующими [47, 48], сенсорными [10, 49], нелинейно-оптическими [50–52], фоторефрактивными [53], фотохромными [54], лазерными свойствами [55]. Очень активно исследуются возможности гибридных материалов в создании новых гетерогенных катализаторов [56], и в частности на основе наночастиц металлов, инкорпорированных в органосиликатные матрицы [57]. Методом золь-гель химии создаются фотонные кристаллы [58], ионопроводящие мембраны для водородной энергетики [59], новые термо- и фотостойкие красители и лаки [33]. Люминофоры могут быть инкорпорированы в золь-гель матрицы [42-44] без предварительной функционализации или посредством введения в молекулу триалкоксисилильной группы. Создание светоотражающих покрытий (например, на лазерных кристаллах) основано на использовании фторкремнийорганических золь-гель мономеров [45], отверждающихся в тонком слое до прозрачной пленки с низким показателем преломления (до 1,302). Во втором способе [46] используется золь ТЭОС-ПАВ, дающий после отверждения и выжигания органической части мезопористое кремнийоксидное покрытие. Пониженное значение показателя преломления (до 1,20) достигается за счет сильного «разбавления» материала воздухом, заполняющим мелкие поры, размеры которых меньше длины волны видимого света. Необходимость проведения операции отжига позволяет наносить покрытия только на высокотемпературные материалы. В солнечной энергетике светопреобразующие материалы – европий- и тербийсодержащие ормосилы – используются в виде покрытий [47, 48] на фотовольтаических ячейках. Сведения о кремнийорганических ионообменных и комплексобразующих сорбентах представлены в работе [60].

2. Силоксановые, карбонатные и карбонатно-силоксановые кобальткарбонильные гели 2.1. Силоксановые кобальткарбонильные гели

Метод получения новых гексааминных кобальтсодержащих кремнеземных стекол и порошков [61–63] основан на реакции гомомолекулярного диспропорционирования октакарбонила дикобальта [64, 65] под действием 3-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС) и последующем согидролизе образующегося гекса(3-аминопропилтриэтоксисилан)кобальт(II)*бис*(тетракарбонилкобальтата) с избытком АПТЭС, ТЭОС, MeSi(OMe)₃ или PhSi(OMe)₃ (схема 1).

$$12(\text{EtO})_{3}\text{SiCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{NH}_{2} + 3\text{Co}_{2}(\text{CO})_{8} \rightarrow 2\{[(\text{EtO})_{3}\text{SiCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{NH}_{2}]_{6}\text{Co}\}[\text{Co}(\text{CO})_{4}]_{2} + 8\text{CO}$$

$$17$$

$$17 \xrightarrow{\text{H}_{2}\text{O}, \text{EtOH}} \{[\text{O}_{1,17}(\text{EtO})_{0,67}\text{SiCH}_{2}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{NH}_{2}]_{6}\text{Co}\}[\text{Co}(\text{CO})_{4}]_{2} + 14\text{EtOH}$$

$$18$$

$$17 + (R'O)_{3}SiR \xrightarrow{H_{2}O, EtOH} [(O_{1.5}SiCH_{2}CH_{2}CH_{2}NH_{2})_{6}CO][Co(CO)_{4}]_{2}(O_{1.5}SiR)_{n}} \\ \xrightarrow{19a, R = CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}NH_{2}, n = 4, R'=Et \\ 19b, R = CH_{2}CH_{2}CH_{2}NH_{2}, n = 6, R'=Et \\ 19c, R = CH_{2}CH_{2}CH_{2}NH_{2}, n = 12, R'=Et \\ 20a, R = O_{0.5}, n = 12, R'=Et \\ 20b, R = O_{0.5}, n = 30, R'=Et \\ 21, R = Me, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 18 \\ 19c, R = CH_{2}CH_{2}CH_{2}NH_{2}, n = 12, R'=Et \\ 20b, R = O_{1.5}, n = 30, R'=Et \\ 20b, R = O_{1.5}, n = 30, R'=Et \\ 21, R = Me, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 20b, R = O_{1.5}, R'=Me \\ 20b, R = O_{1.5}, R'=Me \\ 20b, R = O_{1.5}, R'=Me \\ 21, R = Me \\ 22, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 23, R = Ph, n = 6, R'=Me \\ 24, R = Ph, n = 6, R'=Me \\$$

Схема 1. Получение гексааминных кобальткарбонильных кремнеземных гелей

Комплекс 17 представляет собой чувствительную к кислороду и влаге красную жидкость, растворимую в бензоле, эфире, CHCl₃, TГФ и плохо растворимую в гексане. Гидролиз 17 дистиллированной водой не приводит к образованию геля. Удаление спирта из реакционной смеси дает комплекс 18 (прозрачные коричневые гранулы), содержащий остаточные этоксигруппы. Прибавление небольшого избытка воды к раствору 17 в АПТЭС (молярное соотношение 17:АПТЭС = 1:4, 1:6, 1:12) приводит к образованию геля через 10–12 ч. Удаление спирта дает стекловидные непористые сиреневые стекла 19а-с. Согидролиз 17 с ТЭОС (молярное соотношение 1:12 и 1:30) приводит к быстрому образованию меловидных пористых гелей 20а и 20b. Процесс гелеобразования в случае 21 и 22 завершается за 12–15 ч. Ксерогели 21 и 22 имеют вид прозрачных коричневых стекол. Получение комплекса 17 при атмосферном давлении в аргоне сопровождается выделением только 0,8 моля СО вместо 8 молей, как это следует из схемы 1. Около 90 % СО расходуется в реакции с аминогруппами, при этом образуются амидогруппы, которые входят в координационную сферу Со(II) так же, как и NH₂-лиганды. Если проводить реакцию октакарбонила дикобальта с АПТЭС в вакууме при периодическом удалении выделяющегося СО, то можно получить комплекс 17, обогащенный NH₂-лигандами.

В ИК-спектрах продуктов **17–22** имеются полосы поглощения 2000–1965 и 1870 см⁻¹, относящиеся к аниону [Co(CO)₄]⁻, 1140–1000 см⁻¹ – к группировке Si-O-Si, 3450–3010 см⁻¹ – к связи N-H в аминных и (или) амидных лигандах. Полосы 1115, 1075, 950 и 775 см⁻¹ в спектре **17** относятся к фрагментам Si(OEt)₃. Широкая полоса в области 2730–2500 см⁻¹ указывает на присутствие групп -NH₃⁺ в соединениях **18–20**. Последние появляются в результате частичного разложения водой комплекса **17**, которое протекает с образованием H[Co(CO)₄]. Гидрид тетракарбонилкобальта представляет собой сильную протонную кислоту и взаимодействует с АПТЭС, давая фрагменты -CH₂NH₃⁺{Co(CO)₄]⁻. Таким образом, продукты **18–22** наряду с основной структурой {[(O_{1,5}SiCH₂CH₂CH₂NH₂)₆Co][Co(CO)₄]₂} содержат группировки с амидными заместителями {(O_{1,5}SiCH₂CH₂CH₂NH₂)₆Co][Co(CO)₄]₂} содержат группировки с амидными заместителями {(O_{1,5}SiCH₂CH₂CH₂NH₂)₆Co][Co(CO)₄]₂} в реакции согидролиза MeSi(OMe)₃ и PhSi(OMe)₃ в ИКспектрах ксерогелей имеются полосы поглощения групп Si-Me (1255,760 см⁻¹) и Si-Ph (3060– 3000, 730, 690 см⁻¹) и не содержится полос аммонийного катиона -NH₃⁺.

Твердофазный спектр ЯМР ²⁹Si ксерогелей состоит из трех широких линий резонансного поглощения –66, –79 и –82 м. д., которые относятся соответственно к фрагментам $R(R'O)_2SiO(T_1)$, $R(R'O)SiO_2(T_2)$ и $RSiO_3(T_3)$, $R = CH_2CH_2CH_2NH_2$, Me, Ph; R' = Et, Me. Таким образом, в ксерогелях присутствуют все три T-структуры, которые могут образоваться при гидролизе органотриалкоксисиланов. Отсутствие сигнала в области –90...–110 м. д. свидетельствует о том, что группировок SiO₄ в продуктах нет. Следовательно, расщепления связей Si-C в процессе гидролиза не происходит. Из данных элементного анализа следует, что брутто-формула получающихся соединений имеет вид {[(EtO)OSiCH₂CH₂CH₂NH₂]₆Co}[Co(CO)₄]₂[O_{1,5}SiR]_n.

Стекловидные соединения **18**, **19а**, **b** оказались непористыми, что следует из практически одинаковых значений эффективных и кажущихся плотностей, а также из отсутствия пика десорбции азота при определении удельных поверхностей этих материалов методом БЭТ. Меловидные ксерогели **20а**, **b** имеют невысокие значения ($12-28 \text{ м}^2/\text{г}$) удельных поверхностей, соизмеримые с поверхностью ($36 \text{ м}^2/\text{г}$) ксерогеля, синтезированного из АПТЭС и ТЭОС. Плотность стеклообразных соединений **18**, **19а**, **b** изменяется в пределах 1,4-1,8. Эффективные плотности меловидных пористых ксерогелей **20а**, **b** различаются незначительно, в то время как кажущиеся—существенно. Эффективная пористость, удельный эффективный объем пор и удельная поверхность соосажденных ксерогелей **20а**, **b** увеличиваются при разбавлении комплекса **17** тетраэтоксисиланом от 1:12 до 1:30.

Термическое разложение было изучено для соединений **19**, **21**, **22**. Ксерогель **19а** не теряет прозрачности при нагревании до 150 °C. Существенных изменений в ИК-спектре не происходит в области 150–200 °C, значительные изменения наблюдаются при 250 °C. Интенсивность полос, относящихся к валентным и деформационным колебаниям СО-групп кобальткарбонильного аниона, сильно уменьшается. То же самое происходит и с полосами поглощения v(N-H) в области 3500–3100 см⁻¹, а поглощение в области 2800–2500 см⁻¹ (-NH₃⁺) исчезает полностью после термообработки при 250 °C. В то же время интенсивность полос валентного колебания Si-O-Si

1110 и 1070 см⁻¹ увеличивается. Газовая фаза, образующаяся при пиролизе в интервале температур 200–250 °С, состоит из H₂, CO, CO₂, NH₃, насыщенных и ненасыщенных углеводородов. Повышение температуры от 150 до 250 °С сопровождается резким увеличением объема выделяющихся газов (от 0.75 до 9.2 моля на 1 моль ксерогеля). Соотношение H₂:CO:CH₄ после нагревания при 150, 200 и 250 °С составляет соответственно 27:73:0, 14:86:0, 33:45:22. Нагревание до 500 °С приводит к полному исчезновению кобальткарбонильных, NH- и CH-фрагментов. ИК-спектр продукта содержит только две полосы поглощения в области 1150–1000 см⁻¹, относящиеся к силоксановому остову.

Состав продуктов, получающихся при нагревании, зависит от типа ксерогеля. Так, соотношение этан:этилен:пропан:пропилен:изобутилен составляет для соединения **19b** 9:69:6:0:16 при нагревании 2 ч при 300 °C, а для **6** соответственно 10:4:16:14:56. Разница обусловлена, повидимому, различным каталитическим действием твердых продуктов пиролиза в реакции Фишера – Тропша между CO и H₂, которые выделяются в результате термического разложения ксерогелей. Содержание кристаллических фаз в твердых продуктах зависит от типа исходного ксерогеля и от условий пиролиза. Во всех случаях образуется аморфный кремнезем, который может содержать элементный кобальт в двух кристаллических модификациях, а также его оксиды и карбид. Нагревание ксерогелей до 600 °C в потоке аргона приводит к сильному возрастанию удельных поверхностей образцов **21** и **22**.

2.2. Карбонатные кобальткарбонильные гели

2.2.1. Получение карбонатных кобальткарбонильных гелей

Синтез силоксановых гелей из комплекса **17** при действии воды представляет собой традиционный способ получения такого рода соединений. Несколько необычным является образование карбонатных гелей из кобальткарбонильных комплексов [66] не посредством гидролиза, а действием атмосферного кислорода. Такого рода процессы представляют особый интерес, поскольку из огромного числа координационных соединений переходных металлов октаэдрические комплексы кобальта(II) обладают наиболее ярко выраженной способностью к обратимому связыванию кислорода [67]. Полифункциональное кремнийорганическое обрамление комплекса **17** (18 этоксигрупп у 6 атомов кремния) делает его весьма способным к образованию гелей с тетраэтоксисиланом и органоалкоксисиланами. Это позволяет регулировать свойства органосиликатной матрицы. Сочетание указанных качеств создает предпосылки для разнообразных применений полученных материалов и, в том числе для изготовления гетерогенных катализаторов [68], ферромагнитных пленок [69] и аккумуляторов-переносчиков кислорода. В данной главе представлены результаты исследования процессов образования гелей и пленок из комплекса **17** и его пиридинового (Ру) и диметилформамидного (DMF) аналогов.

Бескремниевые аналоги комплекса **17** – гекса(пиридин)кобальт(II)*бис*(тетракарбонилкобальтат) **23** и гекса(диметилформамид)кобальт(II)*бис*(тетракарбонилкобальтат) **24** получали действием соответственно пиридина или диметилформамида на октакарбонил дикобальта [66]:

$$12B + 3Co_2(CO)_8 \longrightarrow 2[CoB_6][Co(CO)_4]_2 + 8CO$$

B = Py (23), DMF (24)

Они представляют собой неустойчивые на воздухе порошки рыжего (23) или светловишневого (24) цвета, нерастворимые в диэтиловом эфире и хорошо растворяющиеся в ацетонитриле или лигандообразующих растворителях.

Образование гелей из концентрированных растворов комплекса **17** при действии воды происходит за счет гидролитической конденсации триэтоксисилильных групп. Высушенные гели представляют собой окрашенные монолитные непористые стекла и содержат как гекса(аминоамидные), так и кобальткарбонильные группы. В данном случае мы наблюдали образование гелей из комплексов **17**, **23**, **24** при длительном выдерживании на воздухе их разбавленных растворов в ацетонитриле, диэтиловом эфире, тетрагидрофуране и лигандообразующих растворителях. Застудневание раствора комплекса **17** в MeCN с 0,047 моль/л наблюдается через 20 ч, а с 0,016 моль/л – через 5 сут. Получены прозрачные фиолетовые гели. Разложение комплекса **23** под действием кислорода сопровождается медленным выделением газа и образованием геля. Однако через 30 ч в ИК-спектре раствора соединения 23 в MeCN была зафиксирована интенсивная полоса поглощения 1870 см⁻¹, что свидетельствует о сохранении основного количества анионов $[Co(CO)_4]^-$. При концентрации комплекса 0,087 моль/л темно-коричневый гель получается через 6 сут, в более разбавленных растворах (0,007-0,040 моль/л) - через 4 сут. В приблизительно одинаковых условиях образование ярко-фиолетового геля из комплекса 24 происходит в 2 раза быстрее, чем из комплекса 23. Объем сосуда и растворитель оказывают большое влияние на время застудневания. В больших объемах гели получаются быстрее, чем в малых, что связано со скоростью поглощения кислорода. В лигандообразующих растворителях наблюдается сильное торможение гелеобразования, а в случае комплекса 23 получить гель из его раствора в пиридине не удается даже через 30 сут. Очень медленно получается гель из комплекса 17 в ТГФ и не получается в ацетоне. Ацетонитрил, выделяющийся в процессе созревания гелей, содержит соединениялиганды: З-аминопропилтриэтоксисилан, пиридин, диметилформамид. Высушивание гелей в вакууме приводит к катастрофическому сокращению объема и образованию небольших количеств крупнозернистых порошков сиреневого, синего, черного или коричневого цвета. Лиогели 23, 24 быстро растворяются в кислотах (HCl, H₂SO₄, AcOH), давая прозрачные желтые или коричневые растворы. Ксерогели не растворяются и не набухают в ацетонитриле и лигандообразующих растворителях. После застудневания лиогели полностью теряют текучесть, остаются прозрачными, не дают опалесценции и не образуют конуса Тиндаля. Следовательно, их можно отнести к связнодисперсным системам.

2.2.2. Механизм образования карбонатных гелей

Методом ИК-спектроскопии было изучено поведение на воздухе растворов и тонких слоев комплексов **17**, **23**, **24**. Устойчивость их зависит как от типа лиганда B, так и от условий, в которых происходит поглощение кислорода. В тонком слое на пластине из КВг разложение протекает быстрее, чем в ацетонитриле. Известно [70], что координационные соединения $[CoB_6][Co(CO)_4]_2$ растворяются в воде без разложения, а гидрид тетракарбонилкобальта в водных растворах более устойчив, чем в органических растворителях, в конденсированом состоянии или в газовой фазе [71]. Следовательно, главная причина разложения таких комплексов заключается не в действии влаги воздуха, а в действии кислорода. Абсорбция кислорода комплексами **17**, **23**, **24** отчетливо наблюдается при работе с их разбавленными растворами в органических средах. Окраска комплекса **17** в бензоле при доступе воздуха быстро изменяется от зеленой до красно-фиолетовой, в ацетонитриле медленно от фиолетовой до розово-фиолетовой. Желтые растворы комплексов **23**, **24** в МеСN быстро становятся коричневыми при контакте с воздухом.

Жидкий комплекс 1 при отверждении на воздухе за 20 ч превращается в тонкие зеленоватосерые чешуйки (тонкий слой), или во вспученную твердую темную массу (толстый слой). Концентрированные растворы комплексов 23, 24 в ацетонитриле дают коричневый 23 или светлосиреневый 24 твердые слои. Во всех случаях наблюдаются очень сильные изменения ИКспектров после разложения комплексов, которые заключаются в следующем: полностью исчезают полосы поглощения кобальткарбонильного аниона 2000 и 1870 см⁻¹, появляются полосы поглощения гидроксильных групп в области 3600-3200 см⁻¹, особенно интенсивные для комплексов 23 и 24, появляется сильное поглощение в области 1300-1500 см⁻¹, в спектре соединения 17 появляется слабая силоксановая полоса 1050 см⁻¹, в то время как полосы 1080, 950 и 780 см⁻¹, принадлежащие группам SiOEt, остаются сильными. ИК-спектры ксерогелей и продуктов разложения комплексов в пленках во многом идентичны.

Известно [72], что $Co_2(CO)_8$ и $Co_4(CO)_{12}$ под действием кислорода превращаются в $CoCO_3$, CO и CO_2 . Окисление $Co_2(CO)_8$ кислородом в нонане приводит к образованию $CoCO_3$, CoO, Co_2O_3 , CO и CO_2 [73]. Наблюдаемая трансформация ИК-спектров свидетельствует в пользу накопления основного карбоната кобальта $CoCO_3 \cdot xCoO \cdot yH_2O$ при разложении кобальткарбонильных анионов. Для подтверждения этого были получены $CoCO_3 \cdot xCoO \cdot yH_2O$ [74] и $Co(OH)_2$ [75], записаны их ИК-спектры, проведены реакции с диметилформамидом и 3-аминопропилтриэтоксисиланом. ИК-спектр $CoCO_3 \cdot xCoO \cdot yH_2O$ содержит две широкие интенсивные полосы поглощения в области 3500–3000 (O-H) и 1550–1300 см⁻¹ (CO_3^{2-}) и практически идентичен ИКспектрам продуктов разложения комплексов **23** и **24** на воздухе. В отличие от этого ИК-спектр

 $Co(OH)_2$ состоит из острой полосы поглощения 3600 см⁻¹ (OH⁻), двух широких полос 500 и 450 см⁻¹ (Co-O) и не имеет аналогии со спектрами продуктов разложения комплексов **23** и **24** в пленках или ксерогелей, полученных из этих комплексов на воздухе в растворе MeCN.

На фоне интенсивных полос поглощения групп OH и CO_3^{2-} полосы поглощения органических фрагментов в ИК-спектрах ксерогелей (полученных из комплексов **23** и **24**) малоинтенсивны. Данные элементного анализа свидетельствуют о том, что значительная часть лигандного окружения катионов Co(II) переходит в ксерогели и не удаляется при нагревании их в вакууме или при промывании диэтиловым эфиром. Следовательно, лиогели и ксерогели содержат катионы $[CoB_6]^{2+}$, которые обеспечивают их интенсивную окраску. Наличие в дисперсионной среде (ацетонитриле) соединений – лигандов говорит о том, что гелеобразование сопровождается частичным вытеснением лигандов растворителем. Расчеты состава ксерогелей соответствуют данным элементного анализа только в том случае, если часть лигандов в $[CoB_6]^{2+}$ заменить на MeCN или Et_2O . Для ксерогелей, полученных из комплексов **17**, **23**, **24**, может быть предложена формула $[CoB_xS_y](OH)_2 \cdot 2[CoCO_3 \cdot 2CoO \cdot 2H_2O]$: **17**, B = (EtO)_3SiCH_2CH_2CH_2NH_2, S = MeCN, x=3, y=3; **17**, B = (EtO)_3SiCH_2CH_2CH_2NH_2, S = Et_2O, x=2, y=4; **23**, B=C₅H₅N, x = 3, y = 3; **24**, B = HC(O)NMe_2, S = MeCN, x = 2, y = 4.

Лигандный обмен в гексааминных или гексаамидных катионах Co(II) является наиболее вероятной причиной сильного торможения реакций гелеобразования, если они проводятся в среде комплексобразующих растворителей. Учитывая широко известную способность соединений кобальта(II) к связыванию кислорода, можно предложить следующую схему образования карбонатных гелей. Первая стадия заключается в координации молекулярного кислорода катионной частью и образовании оксигенированного комплекса [CoB₅O₂][Co(CO)₄]₂. После этого происходит окисление анионной части до карбоната кобальта. В присутствии большого избытка растворителя равновесие реакций 1, 3 смещено влево. Вследствие этого вытеснение кислородом лиганда из координационной сферы катиона Co^{2+} затрудняется, и комплекс становится более устойчивым.

$$[\operatorname{CoB}_6]^{2+} \rightleftharpoons [\operatorname{CoB}_5]^{2+} + B \tag{1}$$

$$[CoB_5]^{2+} + O_2 \implies [CoB_5O_2]^{2+}$$
 (2)

$$[CoB_6]^{2+} + O_2 \implies [CoB_5O_2]^{2+} + B$$
 (3)

Поглощение кислорода комплексом 17 было доказано методом ГЖХ (метод позволяет одновременно определить H₂, O₂, N₂, CO). Поглощение кислорода комплексом 17 происходит достаточно быстро, в то время как водород выделяется в незначительных количествах в результате медленно протекающей вторичной реакции. Такой реакцией, очевидно, является конденсация гидрида тетракарбонилкобальта, образующегося в виде примеси при гидролизе комплекса 17 влагой воздуха:

$$17 + 2H_2O \longrightarrow [CoB_6](OH)_2 + 2H[Co(CO)_4]$$
(4)

$$2H[Co(CO)_4] \longrightarrow H_2 + Co_2(CO)_8$$
(5)

Образующиеся из комплексов 17, 23 ксерогели представляют собой практически непористые материалы, в то время как ксерогель, полученный из комплекса 24, обладает довольно высоким значением удельной поверхности. Прокаливание ксерогелей в потоке аргона вызывает заметное возрастание S_{уд} для геля 17 и уменьшение для геля 24. В том и другом случае происходит разрушение карбонатного остова геля. Однако в геле 17 после пиролиза остается термически устойчивый кремнеземный скелет, в то время как в геле 24 таковой отсутствует.

Ксерогели, полученные из комплексов **17**, **23**, **24**, рентгеноаморфны и остаются таковыми после нагревания до 250 °C в вакууме. Однако соединения, полученные из пиридинового и диметилформамидного комплексов, образуют кристаллический оксид кобальта(II) при более высокой температуре (600 °C, Ar). Такое превращение является весьма характерным для карбоната кобальта, что можно считать еще одним веским доводом в пользу карбонатного строения гелей. Наряду с CoO в продуктах термического разложения зафиксировано образование небольших количеств элементного кобальта в β -форме.

2.3. Карбонатно-силоксановые гели

Данные РФА свидетельствуют [66] о том, что структура карбонатного геля, полученного из полифункционального кремнийорганического комплекса 17, существенно отличается от структуры гелей, синтезированных из органических комплексов 23, 24. Изменение, очевидно, вызвано взаимодействием групп SiOEt с гидроксильными группами основного карбоната кобальта, в результате чего получающийся гель становится не чисто карбонатным, а смешанным карбонатносилоксановым. Образование смешанной структуры может происходить уже на стадии формирования лиогеля. Параллельное протекание двух процессов – гидролиз групп SiOEt и окисление анионов $[Co(CO)_4]^-$, должно приводить к такого рода структуре. Анализ ИК-спектров свидетельствует в пользу смешанного типа геля с преобладанием карбонатной составляющей. В спектре присутствует очень сильная полоса поглощения аниона СО3²⁻, в то время как силоксановая полоса имеет среднюю интенсивность, а полосы, обусловленные колебаниями групп Si-OEt, остаются сильными. Наличие дополнительной кремнеземной основы накладывает заметный отпечаток на поведение геля при высушивании в вакууме. При удалении растворителей гели, полученные из комплексов 23 и 24, постепенно превращаются в порошки уже при комнатной температуре. В отличие от этого гель комплекса 17 дольше сохраняет форму и разрушается до порошка только при нагревании до 100 °C. Меньшая интенсивность полосы поглощения в области 3500–3100 см⁻¹ свидетельствует о том, что гидроксильные группы основного карбоната кобальта взаимодействуют с группами SiOEt, давая смешанный карбонатно-силоксановый каркас. Удельная поверхность смешанного карбонатно-силоксанового ксерогеля увеличивается до 33 м²/г в том случае, когда после застудневания разбавленного раствора комплекса 17 в ТГФ к нему добавить рассчитанное количество воды и выдержать длительное время для протекания гидролиза групп SiOEt. Увеличение удельной поверхности обеспечивается возрастанием вклада сесквиоксановой структуры. Ксерогель при этом приобретает еще большую прочность, сокращение объема при осушке становится несколько меньшим, получающийся продукт приобретает вид мелких гранул с размером 2-3 мм.

Нанесенный на поверхность стекла из капельницы комплекс 17 (неразбавленный или этанольный раствор) отверждается под действием кислорода и влаги воздуха за 20-25 ч при комнатной температуре, давая прозрачные серо-зеленые чешуйки, легко отслаивающиеся от подложки. Переход окраски от малиново-красной до серо-зеленой происходит в течение 1-2 ч. Разбавление комплекса 17 3-аминопропилтриэтоксисиланом в молярном соотношении 1:4, 1:12, 1:28 не приводит к получению сплошной пленки. В работе [63] было установлено, что наиболее прочные стекла получаются при гидролизе комплекса 17, разбавленного метил- и фенилтриметоксисиланами, в то время как разбавление тетраэтоксисиланом приводит к образованию сиреневых непрозрачных порошков. Однако композиции, составленные из комплекса 17 и MeSi(OMe)₃ или PhSi(OMe)₃, при отверждении на воздухе также не дали качественных пленок. В противоположность этому растворы (EtO)₃SiCH₂CH₂CH₂NH₂ и MeSi(OMe)₃, (EtO)₃SiCH₂CH₂CH₂NH₂ и PhSi(OMe)₃ в EtOH, нанесенные на поверхность стекла, дают прозрачные бесцветные пленки. Отрицательное влияние комплекса 17 на образование пленок объясняется его полифункциональностью и жесткостью. Добавление в качестве пластификатора смеси олиголиметилсилоксан-α.ωдиолов $HO(SiMe_2O)_nH$ (n = 3–7) кардинальным образом изменяет ситуацию. Связанные гибкими силоксановыми цепочками молекулы комплекса 17 образуют прочные прозрачные слои, не растрескивающиеся после отверждения. Наилучшие по качеству пленки получены из тройной композиции: комплекс $17 + HO(SiMe_2O)_nH + PhSi(OMe)_3$ (массовое соотношение 1,0:1,1:0,7, молярное соотношение 1:6:6). Малиново-красный цвет комплекса 17 переходит в фиолетовый после смешивания с силоксандиолами. Композиция устойчива в течение 5-7 дней при хранении в вакууме или в атмосфере аргона в холодильнике. Приготовление образцов производилось методом полива из ампулы, заполненной аргоном. Самопроизвольно образующиеся слои толщиной 100-300 мкм оказывались подходящими для измерения спектров поглощения в видимой области. Отверждение наступало через 15-20 ч и сопровождалось переходом окраски от фиолетовой к бо-

лотно-зеленой. Нанесение композиции, предварительно подвергшейся воздействию воздуха, приводило к вспениванию слоя из-за интенсивного выделения оксида углерода.

При рассмотрении пленок под микроскопом не было обнаружено каких-либо включений, кроме мелких пузырьков газа, заметных только при большом увеличении (х400–900). Они остаются прозрачными и после нагревания до 100 °C. Появление трещин наблюдается только после нагревания до 200 °C. Методы трансмиссионной электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа подтверждают гомогенное строение пленок.

ИК-спектр неотвержденной композиции [комплекс 17, олигодиметилсилоксан- α , ω -диолы и фенилтриметоксисилан] представляет собой суперпозицию спектров составляющих ее элементов. Отверждение на воздухе сопровождается следующими изменениями: полным исчезновением полос поглощения 2000 и 1870 см⁻¹, обусловленных валентными колебаниями СО групп в кобальткарбонильном анионе; появлением широкой интенсивной полосы поглощения в области 1650–1400 см⁻¹ (CO₃^{2–}), на которую накладываются полосы аминных и формамидных групп (1650, 1625, 1550 см⁻¹) и полосы деформационных колебаний С-H (1430, 1380 см⁻¹); уширением и усилением полось поглощения в диапазоне 950–750 см⁻¹, в котором поглощают группы SiOEt и SiOMe.

Перечисленные изменения в целом идентичны тем, что наблюдаются при образовании геля из комплекса 17. Они свидетельствуют о выделении основного карбоната кобальта, образовании сшитой карбонатно-силоксановой структуры, в которой сохраняются гекса(аминоамидные) катионы кобальта. Роль фенилтриметоксисилана при отверждении заключается в увеличении длины гибкой полисилоксановой цепи, соединяющей между собой два жестких катиона. Нагревание до 150 °C приводит к уменьшению интенсивности полос поглощения группировок SiOH (3300–3280 см⁻¹), обеспечивающих дальнейшее протекание процесса термической конденсации. В ИК-спектре прогретой пленки на фоне остаточных силанольных групп становятся все более различимыми полосы поглощения NH и NH₂ в области 3400–3100 см⁻¹. Появление при 150°C малоинтенсивной полосы 2200 см⁻¹ v(Si-H) свидетельствует о частичном восстановлении кремнийорганических групп до кремнийгидридных. Роль противоиона для гекса(аминоамидного) катиона кобальта вместо [Со(CO)₄]⁻ могут брать на себя силанолятный и этоксильный анионы.

Методом энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа определено содержание кобальта и кремния в пленке, полученной из 0,74 г комплекса 1, 0,81 г силоксандиолов, 0,51 г фенилтриметоксисилана, отвержденной за 20 ч на воздухе и затем прогретой на воздухе 2 ч при 100 °C. По данным трех измерений содержание кобальта составляет 3,11; 2,94; 3,23 %, кремния 21,11; 21,00; 21,35 %. Полученные результаты находятся в соответствии (хорошем по Si, удовлетворительном по Co) с теоретически рассчитанными значениями для неотвержденной композиции (Co – 3,67 %, Si – 21,21 %). Отверждение на воздухе при комнатной температуре сопровождается потерей массы 12–15 % за 20 ч, последующее нагревание вызывает дальнейшую убыль еще на 10–12 %. Протекающие при структурировании пленки процессы: абсорбция кислорода, превращение кобальткарбонильных анионов в основной карбонат кобальта, гидролиз координационного соединения и периферийных триэтоксисилильных групп, конденсация фрагментов =Si-OEt и HOSi=, сопровождаются поглощением кислорода и влаги и выделением лиганда B, оксидов углерода, этилового спирта, гидрида тетракарбонилкобальта (реакции (6)–(10).

$$[CoB_6][Co(CO)_4]_2 + O_2 \rightarrow [CoB_5O_2][Co(CO)_4]_2 + B$$
(6)

$$3[Co(CO)_4]^- + (2+0.5 n)O_2 + 2H_2O \rightarrow [CoCO_3 \cdot 2CoO \cdot 2H_2O] + nCO_2 + (11-n)CO + 3e^-$$
(7)

$$[\operatorname{CoB}_6][\operatorname{Co}(\operatorname{CO})_4]_2 + 2\operatorname{H}_2\operatorname{O} \to [\operatorname{CoB}_6](\operatorname{OH})_2 + 2\operatorname{H}[\operatorname{Co}(\operatorname{CO})_4]$$

$$\tag{8}$$

$$\equiv Si-OEt + H_2O \rightarrow \equiv Si-OH + EtOH$$
(9)

$$\equiv \text{Si-OEt} + \text{HO-Si} \implies \equiv \text{Si-O-Si} \implies \pm \text{EtOH}$$
(10)

Каждая из этих реакций может в конечном итоге приводить к уменьшению массы пленки за счет испарения летучих продуктов, молекулярные массы которых больше поглощаемых O_2 и H_2O (реакция 7 также проходит с уменьшением массы твердой фазы). Удаление из тонкого слоя CO, CO_2 и EtOH должно вызывать обогащение пленки кремнием и кобальтом. Полученные данные свидетельствуют, однако, о том, что структурирование сопровождается параллельно протекающими процессами, которые приводят к потере кобальта и кремния. Первый из этих элементов, по-видимому, удаляется в виде летучего H[Co(CO)₄], а второй – в виде низкокипящих силоксанов и силоксандиолов. Таким образом, элементный состав глубоко стуктурированной пленки в значительной степени соответствует составу исходной композиции.

4. Кремнийорганические аминные гели на основе АПТЭС, хлоридов кобальта(II), хрома(III) и триэтоксисилана

4.1. Получение координационных соединений

Исходные координационные соединения дихлоро-*бис*(3-аминопропилтриэтоксисилан)кобальт **25** и трихлоро-*трис*(3-аминопропилтриэтоксисилан)хром **26**, содержащие периферийные триэтоксисилильные группы, были получены реакциями безводных хлоридов кобальта и хрома [76] с АПТЭС [NH₂CH₂CH₂CH₂Si(OEt)₃ в дальнейшем NH₂R¹, R¹= CH₂CH₂CH₂Si(OEt)₃].

 $CoCl_2 + 2 NH_2R^1 \longrightarrow [Co(NH_2R^1)_2Cl_2]$ 25 $CrCl_3 + 3 NH_2R^1 \longrightarrow [Cr(NH_2R^1)_3Cl_3]$ 26

Они представляют собой вязкие жидкости ярко-синего 25 и темно-зеленого 26 цвета, хорошо растворимые в спирте, эфире, ацетоне, тетрагидрофуране, толуоле, хлороформе.

4.2. Получение гелей

Прибавление небольшого избытка воды к растворам комплексов **25**, **26** в этиловом спирте приводит к образованию прозрачных гелей голубого **27** или зеленого **28** цвета. Застудневание наступает через 15–20 ч. Согидролиз с АПТЭС протекает аналогично и приводит к соосажденным гелям **28**, **30**. Промывание эфиром и высушивание в вакууме дает ксерогели **27–30** в виде порошков синего **27**, голубого **29** или зеленого **28**, **30** цвета. Данные элементного анализа свидетельствуют о том, что они имеют приблизительно по одной негидролизованной этоксигруппе у каждого атома кремния, входящего в состав комплексного соединения.

25
$$\frac{H_2O, EtOH}{P} [Co(NH_2R^2)(NH_2R^3)Cl_2]$$
26
$$\frac{H_2O, EtOH}{P} [Cr(NH_2R^2)_3Cl_3]$$
28
$$25 + 4 NH_2R^1 \xrightarrow{H_2O, EtOH} [Co(NH_2R^2)_2Cl_2] \cdot 4NH_2R^3$$
29
$$26 + 6 NH_2R^1 \xrightarrow{H_2O, EtOH} [Cr(NH_2R^2)_3Cl_3] \cdot 6NH_2R^3$$
30
$$R^1 = CH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3,$$

$$R^2 = CH_3CH_3CH_3SiO(OEt).$$

 $R^3 = CH_2CH_2CH_2SiO_{1,5}$

Представленные формулы являются идеализированными, поскольку в такого рода соединениях обычно присутствуют все три из трех возможных структурных фрагментов -SiO(OEt)₂, – SiO₂(OEt) и -SiO₃ [3, 24–27]. Гидролиз чистого комплекса **25** протекает несколько глубже, поэто-

му в ксерогеле **27** доля фрагментов \mathbb{R}^3 выше, чем в **28–30**. Смешивание комплекса **25** с триэтоксисиланом в 96 % этиловом спирте приводит к выделению водорода, которое резко усиливается после добавления воды. Застудневание реакционной смеси происходит через 20 мин. Промытый и высушенный гель **31** не содержит кремний-гидридных групп. Растворение **25** и SiH(OEt)₃ в тетрагидрофуране не сопровождается выделением газа, однако после добавления воды наступает бурная реакция, смесь разогревается и застывает через 10 мин. В ИК-спектре ксерогеля связи Si-H отсутствуют.

Образование зеленого геля из комплекса хрома **26** и триэтоксисилана в растворе спирта происходит гораздо медленнее (20 ч) и не сопровождается быстрым выделением газа. Промытый эфиром и высушенный гель **32**, судя по данным ИК-спектроскопии, содержит связи Si-H. Однако полоса поглощения 2240 см⁻¹ [v(Si-H)] имеет небольшую интенсивность. Это свидетельствует о том, что разложение кремний-гидридных групп при соосаждении SiH(OEt)₃ с комплексом **26** всетаки происходит.

Для выяснения причины потери кремний-гидридных групп была проведена реакция согидролиза 3-аминопропилтриэтоксисилана с триэтоксисиланом. Оказалось, что растворение $\rm NH_2R^1$ и SiH(OEt)_3 в 96%-ном этиловом спирте сопровождается интенсивным выделением водорода, которое еще более ускоряется при добавлении воды. Образование геля происходит очень быстро (через 2–3 мин). ИК-спектр ксерогеля **33a** не содержит полосы поглощения в области 2240 см⁻¹ [v(Si-H)] и является идентичным спектру соединения **336**, полученного согидролизом эквимолярных количеств $\rm NH_2R^1$ и Si(OEt)_4. Охлаждение реакционной смеси до $-10 \div -15$ °C не предотвращает газовыделение. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что нуклеофильная активность кремнийорганического амина является достаточной для разложения кремний-гидридных групп. Последние, как известно [77], устойчивы в кислых и нейтральных, но неустойчивы в целочных средах. Протекающие реакции согидролиза могут быть выражены уравнениями реакций (11)–(14).

$$25 + 2 \operatorname{SiH}(\operatorname{OEt})_3 \xrightarrow{H_2O, \operatorname{EtOH}} [\operatorname{Co}(\operatorname{NH}_2 \operatorname{R}^2)_2 \operatorname{Cl}_2] \cdot 2\operatorname{SiO}_2 + \operatorname{H}_2$$
(11)
31

$$\mathbf{26} + 3 \operatorname{SiH}(\operatorname{OEt})_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}, \operatorname{EtOH}} [\operatorname{Cr}(\operatorname{NH}_2\operatorname{R}^2)_3\operatorname{Cl}_3] \cdot x\operatorname{SiO}_2 \cdot (3-x)\operatorname{SiHO}_{1.5} + 0,5x\operatorname{H}_2 \qquad (12)$$

$$NH_2R^1 + SiH(OEt)_3 \xrightarrow{H_2O, EtOH} NH_2R^3 \cdot SiO_2 + 0.5 H_2$$

$$33a$$

$$(13)$$

$$NH_2R^1 + Si(OEt)_4 \xrightarrow{H_2O, EtOH} NH_2R^3 \cdot SiO_2$$
(14)
336

Данные элементного анализа для соединений **31**, **32** свидетельствуют о том, что в них еще остаются негидролизованные группы SiOEt. В отличие от этого согидролиз 3-аминопропилтриэтоксисилана с три- и тетраэтоксисиланом протекает более полно, вследствие чего состав ксерогелей оказывается близким к структурным формулам **33а**, **б**. Наличие остаточных группировок SiOEt проявляется в ИК-спектрах ксерогелей. Следует заметить, что триэтоксисилан при гидролизе соляной кислотой в спирте дает высокопористый ксерогель гидридполисилоксана SiHO_{1.5}, сохраняющий основное количество связей Si-H [16]. Разложение кремний-гидридных групп комплексными соединениями объясняется присутствием в реакционной смеси молекул АПТЭС, образующихся в результате протекания равновесной реакции (15).

$$[M(NH_2R')_mCl_n \implies [M(NH_2R'_{m-1})Cl_n] + NH_2R'$$
(15)

Сохранение связей Si-H в реакции (12) свидетельствует о том, что для комплекса хрома концентрация свободного NH₂R' меньше, чем для комплекса кобальта.

4.3. Термическое разложение ксерогелей

Термообработка кремнеземов, импрегнированных соединениями переходных металлов, является важнейшей стадией приготовления гетерогенных катализаторов. Активными центрами, на которых происходят превращения органических молекул, обычно являются мелкодисперсные частицы металла или его оксида. Сведения о составе кристаллических фаз, находящихся на поверхности двуокиси кремния, дают возможность прогнозировать каталитические свойства модифицированных кремнеземов. Термическое воздействие на ксерогели, в которых атомы металла гомогенно распределены в органосиликатной матрице, может приводить к агрегации последних и выделению их в виде кластеров и мелких кристаллов. В зависимости от атмосферы пиролитического разложения (инертной, окислительной, восстановительной) возможно также образование оксидов, хлоридов, карбидов, нитридов и т. д. Отжиг на воздухе или в атмосфере чистого кислорода при 500-600 °С (кальцинирование) представляет собой одну из необходимых стадий приготовления высокоорганизованных мезопористых кремнеземов [12]. Термическое разложение кобальт- и хромсодержащих аминоорганосиликатов исследовано в интервале температур 250-600 °С. Термообработку при 250 и 350 °С производили в запаянных вакуумированных ампулах, а при 600 °C – в кварцевых пробирках в потоке аргона или кислорода. Нагревание до 600 °C приводит к полной деструкции органической части аминоорганокремнезема и образованию аморфной двуокиси кремния, содержащей кристаллические фазы металлов, их хлоридов или оксидов. В табл. 1 представлены данные рентгенофазового анализа твердых продуктов термического разложения ксерогелей 27-32.

Таблица 1

N⁰	Условия отжига	Идентифицированные фазы		
27	Ar	α-Co, β-Co		
	O ₂	$CoCl_2$, $CoCl_2$ · $2H_2O$, Co_3O_4		
28	Ar	CrCl ₃ , CrCl ₃ ·6H ₂ O, CrO ₃ , CrO		
	O ₂	Cr_2O_3		
29	Ar	α -Co, β -Co, CoCl ₂ ·2H ₂ O, CoCl ₂ ·6H ₂ O		
	O ₂	Co_3O_4 , Co_2SiO_4		
30	Ar	Cr_xC_y		
	O ₂	Cr_2O_3		
31	Ar	α-Co, β-Co		
	O ₂	Co_2SiO_4 , Co_3O_4 , $CoCl_2$		
32	Ar	Cr		
	$\overline{O_2}$	Cr_2O_3		

Рентгенофазовый анализ ксерогелей, отожженных при 600 °С в потоке аргона или кислорода

Из данных таблицы следует, что формирующаяся при нагревании структура твердого тела зависит как от условий отжига, так и от состава соосажденного ксерогеля. Соединения **27**, **31**, содержащие аминные лиганды только в составе координационной сферы кобальта, при нагревании в потоке аргона образуют аморфный кремнезем, включающий кристаллические фазы элементного кобальта в α - и β -формах (β -Co – основная фаза, α -Co – примесная). Избыток амина, имеющийся в соединении **29**, смещает процесс термического разложения в сторону образования хлоридов кобальта CoCl₂·nH₂O. При этом доля элементного кобальта существенно уменьшается. Соосаждение комплекса **25** с триэтоксисиланом практически не вызывает изменения процесса термического разложения (соединение **31**). Хлориды кобальта присутствуют также и в продуктах пиролиза ксерогелей **27**, **31**, однако их концентрация представляется незначительной. Образование CoCl₂·nH₂O, по-видимому, происходит через промежуточный анион [CoCl₄]²⁻, получающийся при действии избыточного амина на диаминодихлоридный комплекс по реакции:

$$2 [Co(NH_2R^2)_2Cl_2] + 4 NH_2R^2 \xrightarrow{250-600 \ ^{\circ}C} [Co(NH_2R^2)_6][CoCl_4]$$
(16)

Нагревание соединений 27, 29, 31 в потоке кислорода приводит к образованию оксида, силиката и хлоридов кобальта. В продукте пиролиза ксерогеля 27 хлориды $CoCl_2 \cdot nH_2O$ и оксид Co_3O_4 присутствуют в соизмеримых количествах, в продукте пиролиза ксерогеля 29 основной фазой

является оксид Co₃O₄, ортосиликат Co₂SiO₄ содержится в виде примеси, а хлориды отсутствуют. Разбавление фрагментами двуокиси кремния (соединение **31**) вызывает накопление силиката Co₂SiO₄, который становится главной кристаллической фазой, при этом хлорид кобальта присутствует только в виде примеси. Изменение интенсивности аморфного гало аналогично тому, что наблюдается при нагревании в потоке аргона.

Состав твердых фаз, получающихся при термическом разложении хромсодержащих ксерогелей в инертной атмосфере, существенным образом зависит от состава исходного соединения. Ксерогель 28 дает хлориды $CrCl_3 \cdot nH_2O$ и оксиды хрома CrO_3 , CrO. Разбавление его фрагментами $O_{1,5}SiCH_2CH_2CH_2NH_2$ или $SiHO_{1,5}/SiO_2$ приводит к сильной (соединение 30) или полной (соединение 32) аморфизации твердых фаз при нагревании. В продуктах пиролиза соединения 30 установлено наличие карбидов хрома, а 32 – элементного хрома на уровне малой примеси. Отжиг в потоке кислорода дает двуокись кремния, содержащую во всех случаях только кристаллическую фазу оксида хрома Cr_2O_3 .

4.4. Удельные площади поверхности ксерогелей и твердых продуктов

их термического разложения

В табл. 2 представлены удельные площади поверхности ксерогелей, а также потери массы при их отжиге в потоке аргона или кислорода.

Таблица 2

N⁰	Исходный	Отжиг в потоке аргона		Отжиг в потоке кислорода	
	ксерогель S _{уд} , м ² /г	$S_{yд}, m^2/\Gamma$	(Δm·100)/m, %	$\mathbf{S}_{yд}$, м $^2/\Gamma$	(Δm·100)/m, %
27	9	53	34	5	44
28	0	50	39	228	47
29	6	467	24	5	42
30	0	2	32	57	42
31	33	27	39	4	42
32	0	2	37	31	43
33a	58	532	28	251	33
336	29	572	33	77	36

Удельные площади поверхности ксерогелей (S_{уд}) и потеря массы ((∆m · 100)/m) при отжиге (600 °C) в потоке аргона и кислорода

Исходные соединения представляют собой низкопористые или монолитные твердые тела. Комплекс хрома препятствует формированию пористой структуры как при гидролизе в чистом виде, так и при соосаждении с АПТЭС или триэтоксисиланом (ксерогели **28**, **30**, **32** имеют нулевые значения S_{yg}). Нагревание в потоке аргона приводит к убыли массы на 24–39 % и возрастанию удельной поверхности для всех аминоорганокремнеземов. Однако твердые продукты пиролиза соединений хрома **30** и **32** остаются практически непористыми, так как приращение S_{yg} . составляет всего 2 м²/г. Наибольший рост S_{yg} наблюдается для производного комплекса кобальта, разбавленного АПТЭС **29**, ($S_{yg} = 467 \text{ m}^2/\text{г}$) и для ксерогелей **33а**,6, в которых атомы металлов отсутствуют. Только в одном случае (соединение **27**) наблюдались два пика десорбции азота, что может свидетельствовать о наличии микропор или замкнутых полостей с очень узкими каналами, истечение через которые молекул N_2 осуществляется медленно.

Отжиг в потоке кислорода приводит к большей потере массы (33–47 %), чем отжиг в потоке аргона. В присутствии металла выгорание органической компоненты протекает более эффективно, однако оно не дает заметного преимущества в формировании пористой структуры двуокиси кремния по сравнению с соединениями **33a**, **б**, в которых кобальт или хром отсутствуют. При нагревании в кислороде хромсодержащие ксерогели **28**, **30**, **32** увеличивают удельную поверхность, в то время как кобальтсодержащие **27**, **29**, **31** – уменьшают. Самое эффективное возрастание S_{ya} происходит для соединения **28**, полученного из неразбавленного комплекса **26**. Разбавление препятствует формированию пористой структуры. Ксерогели **33a**, **б**, не содержащие атомов металлов, при нагревании в кислороде дают менее пористый кремнезем, чем соответствующие продукты пиролиза в потоке аргона. Большие значения S_{ya} для последних очевидно объясняются наличием в них сажи. Полученные данные свидетельствуют о том, что методами термического и тер-

моокислительного разложения можно достичь образования кремнеземов с различной величиной удельной поверхности от практически непористых до средне- и высокопористых. Условия отжига и наличие в ксерогеле металла оказывают существенное воздействие на величину S_{va}.

5. Растворы и пленки комплексов кобальта, хрома и неодима

5.1. Получение и свойства пленок

Комплексы кобальта [Co(NH₂R¹)₂Cl₂] **25**, хрома [Cr(NH₂R¹)₃Cl₃] **26** и неодима [Nd(NH₂R¹)₃Cl₃] **34**, нанесенные на поверхность силикатного стекла или кварца слоем 10–200 мкм, отверждаются [52] под действием влаги воздуха за период от 5 до 20 ч, превращаясь в прозрачные тонкие чешуйки, легко отслаивающиеся от подложки. Пленки высокого качества удается получить при добавлении к ним в качестве пластификаторов олигодиметилсилоксан- α , ω -диолов HO(SiMe₂O)_nH (n = 2–5) или их смеси с триалкоксисиланами MeSi(OMe)₃, PhSi(OMe)₃, NH₂R¹. Роль пластификаторов заключается в связывании молекул жестких полифункциональных комплексов длинными гибкими полисилоксановыми цепочками. Структурирование на воздухе осуществляется за 15–20 ч и приводит к образованию прозрачных, прочных, окрашенных в фиолетовый (**25**), зеленый (**26**), или бледно-розовый (**34**) цвет пленок с хорошей адгезией к поверхности стекла и кварца.

Процессы структурирования были проконтролированы методом ИК-спектроскопии. Наиболее заметной трансформации подвергаются полосы поглощения, обусловленные группами SiOH, SiOEt и SiOSi. Возрастание интенсивности полосы $3600-3300 \text{ см}^{-1}$ свидетельствует о том, что накопление силанольных групп опережает процесс их конденсации. Как пленки, так и отвержденный чистый комплекс **25** содержат большое количество групп = SiOH, которые жестко фиксированы в твердой матрице и не подвергаются последующим превращениям. Образовавшаяся при конденсации вода частично остается в пленке и в отвержденном комплексе **25**, о чем свидетельствует возросшая интенсивность полосы поглощения 1600 см^{-1} . Изменения в области 1200- 1000 см^{-1} выражаются в увеличении интенсивности полосы асимметрических валентных колебаний связи SiOSi ($1050-1020 \text{ см}^{-1}$) и одновременном уменьшении величины полос, относящихся к фрагментам SiOEt ($1195-1100 \text{ см}^{-1}$).

5.2. Электронные спектры поглощения комплексов 25, 26, 34

Электронная спектроскопия поглощения служит одним из основных и весьма информативных методов исследования координационных соединений и их превращений [78, 79]. Пленки, получающиеся методом полива на силикатных или кварцевых стеклах, имеют толщины 50–150 мкм, которые оказались подходящими для измерения оптических спектров. Спектр соединения **25** в видимой области имеет полосу поглощения 555 нм (18000 см⁻¹), характерную для четырехкоординационных тетраэдрических комплексов кобальта(II): переход ${}^{4}T_{1}(P) - {}^{4}A_{2}$ [78]. Спектр комплекса **26** в УФ-видимой области имеет три полосы: 293, 418 и 589 нм (соответственно 34130, 23920, 16980 см⁻¹), в ближней ИК-области – одну полосу с максимумом при 1960 нм (5100 см⁻¹), интенсивность которой приблизительно в 6 раз меньше, чем полосы 418 нм (23920 см⁻¹). Такой вид спектра соответствует шестикоординационному псевдооктаэдрическому комплексу хрома: переходы ${}^{4}T_{1g}(P) - {}^{4}A_{2g}$ (34130 см⁻¹), ${}^{4}T_{1g}(F) - {}^{4}A_{2g}$ (23920 см⁻¹) и ${}^{4}T_{2g} - {}^{4}A_{2g}$ (16980 см⁻¹) [52]. Положение полос является промежуточным между гексааминными комплексами хрома(III) и хлоридом хрома(III) [78]. Серия малоинтенсивных пиков 1691, 1703, 1747, 1784, 1837, 1851 нм (соответственно 5910, 5870, 5720, 5600, 5440, 5400 см⁻¹) принадлежит кремний-органической матрице и не имеет отношения к катиону Cr³⁺.

Электронный спектр поглощения комплекса неодима содержит 10 полос в области от 30000 до 10000 см⁻¹, относящихся к f-f переходам [79] в катионе Nd³⁺: 28300, 27850, 23150, 19400, 18950, 17000, 14600, 13300, 12400 см⁻¹. Наиболее интенсивными являются полосы сверхчувствительных переходов 17000, 13300 и 12400 см⁻¹. Измерение спектра тонкой пленки дает только полосы поглощения в УФ-области 40500, 39550, 38650, 37950, 37000 см⁻¹, обусловленные фенильными группами фрагмента кремнийорганической матрицы PhSiO_x(OEt)_y(OH)_z, в то время как малоинтенсивное поглощение катиона Nd³⁺ не фиксируется.

5.3. Абсорбция кислорода комплексом кобальта

Координационные соединения кобальта являются эффективными переносчиками молекулярного кислорода и служат моделями активных центров в сложных биологических соединениях [67]. При необратимом связывании происходит активация кислорода, вследствие чего координационные соединения становятся способными катализировать автоокислительные реакции [80, 81]. Для комплекса 25 наблюдается обратимая абсобрция О₂. Поглощение и десорбция наиболее эффектно проявляются при работе с разбавленными растворами в АПТЭС. При напуске воздуха в вакуумированную ампулу ярко-синяя окраска быстро (за 15-20 мин, в тонком слое моментально) переходит в коричнево-фиолетовую. Барботирование аргона или вакуумирование приводят к быстрому восстановлению исходной окраски. Количественные измерения показывают, что в действительности процесс протекает медленно, однако отчетливые изменения цвета происходят уже при весьма незначительных объемах поглощенного кислорода (0,01-0,03 моля О₂ на 1 моль комплекса 25). При малых конверсиях в ЭСП практически не наблюдается изменений формы и интенсивности сложной полосы поглощения с центром при 17000 см⁻¹, относящейся к тетраэдрическому комплексу кобальта(II). Переход окраски вызван существенным усилением поглощения выше 20000 см⁻¹. Вакуумирование раствора приводит к возвращению первоначальной формы спектра. За 24 ч 1 моль соединения 25 в виде 0,008-0,340 М раствора в NH_2R^1 поглощает 1 моль О₂. Цвет раствора становится коричневым. Спектр в видимой области претерпевает более значительные изменения. Наблюдается гипсохромное смещение полосы 17000 см⁻¹ приблизительно на 1000 см⁻¹ и общее усиление интенсивности поглощения выше 20000 см⁻¹. Нагревание раствора до 150 °С приводит не к десорбции кислорода, а к его расходу на окисление кремнийорганических лигандов. При этом наблюдается возвращение исходного синего цвета. После охлаждения до комнатной температуры раствор снова начинает медленно поглощать кислород и за 24 ч абсорбирует его еще 1 моль, приобретая темно-коричневый цвет. В ИК-спектре комплекса появляются 2 полосы поглощения средней интенсивности 1665 и 1650 см⁻¹, которые следует отнести к колебаниям карбонильной группы, появляющейся вследствие окисления метиленовых фрагментов.

5.4. Реакция комплекса 25 с хлористым водородом

Пленочные материалы, изменяющие свой цвет при действии газов, представляют интерес для конструирования газовых сенсоров. Было испытано поведение окрашенных комплексов 25 и 26, заключенных в кремнийорганическую матрицу, в атмосфере аммиака, хлористого водорода и окиси азота. Комплекс хрома оказался инертным, в то время как комплекс кобальта проявил активность по отношению ко всем газам. Наиболее отчетливой оказалась его реакция на действие хлористого водорода.

Кремнийорганическая пленка на стеклянной подложке, отвержденная на воздухе и помещенная затем в эксикатор с соляной кислотой, начинает изменять свой первоначальный светлокоричневый цвет через 30 мин и через 2 ч становится ярко-зеленой, сохраняя при этом полную прозрачность. В атмосфере сухого HCl аналогичные превращения осуществляются за 1 ч. При хранении на воздухе цвет пленки, подвергшейся действию HCl, не изменяется, вакуумирование при комнатной температуре в течение 1 ч также не приводит к изменению окраски, однако нагревание в вакууме (70 °C, 1 ч) вызывает ее переход от зеленой к синей. После выдерживания в атмосфере хлористого водорода полоса поглощения исходного комплекса в ЭСП исчезает и появляется серия пиков 162000, 15900, 15000, 14300 см⁻¹, из которых два низкочастотных являются наиболее интенсивными. Имеет место общий батохромный сдвиг и усиление интенсивности поглощения. В ближней ИК-области появляются две широкие перекрывающиеся полосы с максимумами при 1630 и 1850 нм (соответственно при 6130 и 5400 см⁻¹), на которые накладываются малоинтенсивные пики матрицы, аналогичные таковым для хромсодержащей пленки. Спектр в деталях совпадает с известными спектрами поглощения [78, 82, 83] тетраэдрических солей (R₄N)₂CoCl₄, измеренных в растворах, которые содержат избыток R₄NCl (R = *н*-Ви:16230, 15750, 14900, 14300, 5920, 5400 см⁻¹). По данным [83] такой вид спектра соответствует тетраэдрическому аниону $[CoCl_4]^{2-}$ с двумя аммонийными катионами R_4N^+ . Учитывая эти данные, реакцию с HCl следует представить как превращение двух нейтральных аминных лигандов в $[Co(NH_2R^2)_2Cl_2]$ в катионы ⁺NH₃R², которое вызывает затем существенные преобразования в координационной сфере катиона Co²⁺: переход от диаминодихлоридной структуры в тетрахлоридную.

 $\begin{array}{rcl} [Co(NH_2R^2)_2Cl_2] &+& 2HCl \rightarrow [NH_3R^2]_2[CoCl_4] \\ R^2 = CH_2CH_2CH_2SiO_x(OEt)_y(OH)_z \end{array}$

В кремнийорганической матрице роль хлористого тетраалкиламмония играет аналогичная аммонийная соль, получающаяся при действии HCl на первичные аминогруппы гидролизованного АПТЭС, взятого в избытке.

 $NH_2CH_2CH_2CH_2SiO_x(OEt)_y(OH)_z + HCl \longrightarrow [^+NH_3CH_2CH_2CH_2SiO_x(OEt)_y(OH)_z]Cl^-$

Нагревание пленки в вакууме (70 °C, 1 ч) вызывает переход окраски от зеленой к синей и небольшое гипсохромное смещение полос поглощения в видимом спектре. Такого рода изменения, по-видимому, обусловлены десорбцией кислорода. Удаление хлористого водорода в вакууме происходит при более высокой температуре (110 °C, 3 ч), что было зафиксировано методом ИКспектроскопии по уменьшению полосы поглощения группировок -CH₂NH₃Cl в области 2750– 2300 см⁻¹.

5.5. Нелинейно-оптические свойства металлокомплексов

Кремнийорганические пленки, содержащие металлокомплексы, были протестированы [52] на наличие кубических нелинейно-оптических свойств. Измерения проводились методом Zсканирования, который является одним из наиболее чувствительных методов исследования нелинейных свойств материалов, зависящих от интенсивности проходящего через них лазерного излучения. На основе экспериментальных данных были определены значения нелинейного показателя преломления n_2 и кубичной восприимчивости χ^3 для пленок, содержащих аминокомплексы кобальта, хрома и неодима, которые приведены в табл. 3.

Таблица 3

Соединение	Содержание металла в пленке, мас. %	$n_2 \cdot 10^{15}$, $cm^2 \cdot BT^{-1}$	$ \operatorname{Re}(\chi^3) \cdot 10^{13}, \operatorname{CFCG}$
25	1,9	5,6 (5,3)	2,8 (2,6)
25(HCl)	1,8	7,0 (6,8)	3,5 (3,4)
26	3,2	1,5 (7,3)	0,8 (0,4)
34	6,1	-24,0 (-17,1)	12,0 (9,0)

Значения нелинейного показателя преломления n₂ и кубичной восприимчивости χ³ для пленок, содержащих комплексы 25, 26, 34

Кремнийорганические матрицы для всех комплексов идентичны и вклад их в величины n_2 и χ^3 должен быть приблизительно одинаковым. Различия должны определяться главным образом катионом металла и структурой координационного соединения. В связи с этим полученные экспериментальные результаты пересчитаны на эквивалентное содержание металла в пленке (значения приведены в скобках). Из приведенных данных видно, что для комплексов кобальта и хрома наблюдается положительная нелинейная рефракция порядка 5–7 см². Вт, в то время как для комплекса неодима – отрицательная и существенно большая по величине. Кардинальные изменения структуры соединения **25**, происходящие вследствие обработки его хлористым водородом, вызывают небольшое увеличение значений n_2 и χ^3 . Комплекс неодима, инкорпорированный в кремнийорганическую матрицу, проявляет самую высокую оптическую нелинейность третьего порядка, а комплекс хрома – самую низкую. Интересным представляется сравнение полученных нами результатов с измерениями χ^3 , сделанными [84] для комплексов хлоридов меди(II), марганца(II), молибдена(V) и кобальта(II) с 1,5-дипентадиеноном (HOC₆H₄CH=CH)₂CO, имеющим протяженную систему π -связей (χ^3 равны 0,7, 1,2, 3,4, 5,0[•]10⁻¹³ ед. СГСЭ соответственно). При одном и том же лиганде металл существенным образом влияет на величину χ^3 . Для кобальта получено наибольшее значение нелинейно-оптического коэффициента третьего порядка. В кремнийорганических матрицах исследованных нами металлосодержащих пленок нет сопряженной

 π -системы, поэтому полученные значения χ^3 представляются достаточно высокими. Рекордное значение кубичной нелинейности комплекса неодима объясняется двухфотонным поглощением, происходящим из-за наличия в спектре соединения **34** полосы поглощения 18950 см⁻¹. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что варьированием катиона металла и лигандным окружением можно достичь существенных изменений оптической нелинейности кремнийорганических пленок.

6. Комплексы эрбия и иттербия с кремнийсодержащими фосфатами

Молекулы триэтоксисилилпропиламидофосфатов (EtO)₃SiCH₂CH₂CH₂NRP(O)X₂ (R = H, All; X = OR, NR₂) содержат легкогидролизуемую группу (EtO)₃Si и амидофосфатный фрагмент NRP(O)X₂, способный к образованию координационных соединений с d- и f-элементами. Способность к золь-гель полимеризации и образованию координационных соединений позволяет получать на их основе металлосодержащие гели, плёнки, прозрачные стёкла. Целевые синтезы такого рода соединений основываются на реакции АПТЭС с производными хлорокиси фосфора CIP(O)X₂ (X = OPh, NR₂). Альтернативный способ синтеза [85] заключается в проведении реакции двух промышленных продуктов – АПТЭС и триорганофосфатов (RO)₃P=O, которая может приводить к замещению RO групп у атома фосфора и выделению спирта. Однако в работе [86] было показано, что взаимодействие АПТЭС с триметилфосфатом (MeO)₃P=O приводит к выделению на первой стадии не метилового, а этилового спирта и образованию органофосфосиликатов. Замена метильных групп в триорганофосфате на фенильные приводит к кардинальному изменению направления протекания процесса, в котором наблюдается выделение фенола и образование кремнийсодержащих амидофосфатных олигомеров, способных к образованию [87–89] прозрачных термостойких лаковых покрытий.

Бис(диметиламидо)(3-триэтоксисилилпропиламидо)фосфат **35** получали взаимодействием АПТЭС с бис(диметиламидо)хлорфосфатом [90, 91]. Последний синтезировали из гексаметилфосфортриамида и хлорокиси фосфора [92].

$$\begin{array}{rcl} 2 & (Me_2N)_3P=O + Cl_3P=O & \longrightarrow & 3 & (Me_2N)_2P(O)Cl \\ (Me_2N)_2P(O)Cl & + & H_2NCH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3 & + & Et_3N & \rightarrow \\ & & O=P(NMe_2)_2NHCH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3 & + & Et_3N \cdot HCl \\ & & 35 \end{array}$$

Дифенил(3-триэтоксисилилпропиламидо)фосфат **36** синтезировали [90, 91] из АПТЭС и дифенилхлорфосфата в соответствии со схемой:

$$2PhOH + Cl_3P=O + 2Et_3N \rightarrow (PhO)_2P(O)Cl + 2Et_3N \cdot HCl$$

$$(PhO)_2P(O)Cl + H_2NCH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3 + Et_3N \rightarrow O=P(OPh)_2NHCH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3 + Et_3N \cdot HCl$$

$$36$$

Соединения **35**, **36** представляют собой бесцветные вязкие жидкости. Взаимодействием безводных хлоридов эрбия(III) и иттербия(III) с фосфатами **35**, **36** получены комплекы состава: $Er[O=P(NMe_2)_2NHR]_3Cl_3$ (**37**), $Er[O=P(OPh)_2NHR]_3Cl_3$ (**38**), $Yb[O=P(OPh)_2NHR]_3Cl_3$ (**39**), $R=CH_2CH_2CH_2CH_2Si(OEt)_3$.

В спектрах комплексов эрбия [90, 91] присутствует набор узких полос в области 28000–15000 см⁻¹, относящихся к f-f переходам в катионе Er^{3+} . Их положение мало зависит от лиганда, отклонение составляет не более 200 см⁻¹, расщепления или уширения не происходит. Наблюдается увеличение є в 2,7–3,5 раза для полос сверхчувствительных переходов 26370 см⁻¹ (${}^{4}\mathrm{I}_{15/2} \rightarrow {}^{4}\mathrm{G}_{11/2}$) и 19120 см⁻¹ (${}^{4}\mathrm{I}_{15/2} \rightarrow {}^{2}\mathrm{H}_{11/2}$) относительно аква-катиона эрбия [79]. В спектре комплекса иттербия **39** в измеренной области (50000–12000 см⁻¹) наблюдается [90, 91] только полоса поглощения лиганда: триплет 38900, 38100, 37200 см⁻¹.

Спектры фотолюминесценции комплексов **38**, **39** исследованы [90, 91, 93, 94] в растворе ацетонитрила в интервале концентраций $1,5 \cdot 10^{-5} \div 0,9 \cdot 10^{-4}$ М при возбуждении светом с длиной волны 377 нм (26525 см⁻¹) для соединения эрбия и 269 нм (37175 см⁻¹) для соединения иттербия. Спектр соединения **38** имеет сложную структуру. Широкая интенсивная неразрешенная полоса имеет максимум при 405 нм (24690 см⁻¹) и может быть отнесена к люминесценции катиона эрбия(III) (переход ${}^{2}\text{H}_{9/2} \rightarrow {}^{4}\text{I}_{15/2}$). Плечо в области 390 нм (25640 см⁻¹) и длинноволновый «хвост», простирающийся до 520 нм, свидетельствуют о том, что испускание с меньшей интенсивностью происходит также с возбужденных уровней ${}^{4}\text{G}_{9/2}$ и ${}^{4}\text{F}_{7/2}$. Все три полосы расщеплены, вследствие чего суммарная полоса имеет большую ширину. Ионная люминесценция комплекса иттербия обусловлена единственным возбужденным состоянием катиона Yb³⁺ с энергией 10200 см⁻¹. Полоса испускания 980 нм соответствует переходу ${}^{2}\text{F}_{5/2} \rightarrow {}^{2}\text{F}_{7/2}$ и проявляется при возбуждении линией ртути 546 нм. Воздействие коротковолнового излучения (269 нм, 37175 см⁻¹) позволяет зафиксировать фотолюминесценцию органической части молекулы координационного соединения.

Амидофосфаты 35, 36, нанесенные на поверхность силикатного стекла слоем 50–150 мкм, отверждаются [90, 91, 93, 94] на воздухе через 15-20 ч, давая прозрачные прочные пленки, подвергающиеся незначительному растрескиванию при длительном хранении или нагревании до 70-100 °С. Добавление олигодиметилсилоксан- α , ω -диолов HO(SiMe₂O), H (n = 3–7) в количестве 0,3-0,5 г на 1 г амидофосфата приводит к заметному увеличению времени отверждения (3-5 сут) и улучшению качества пленок. Они выдерживают последовательное нагревание на воздухе до 300 °С в режиме 100-150-200-250-300 °С по 30 мин. Желтый оттенок появляется при 250 °С, при 300 °C пленка еще более желтеет, но не теряет прозрачности, не растрескивается и не отслаивается от подложки. Амидофосфатные комплексы 37, 38, 39 отверждаются на воздухе в виде слоя 100–150 мкм через 3–4 ч, давая пленки низкого качества, растрескивающиеся при хранении или нагревании до 100 °C. Добавление силоксандиолов в количестве 50-100 % от массы комплекса приводит к увеличению времени отверждения до 3-5 сут и существенному улучшению качества пленок. Высококачественные прозрачные пленки получены из композиций, содержащих амидофосфатный комплекс, силоксандиолы и трифункциональный органоалкоксисилан [MeSi(OMe)₃, PhSi(OMe)₃, NH₂CH₂CH₂CH₂Si(OEt)₃] в весовом соотношении от 1:0.5:0.2 до 1:1:0.5. Время отверждения составляет 5-15 ч. Пленки выдерживают нагревание до 200 °С в течение 30 мин без потери прозрачности. Образование трещин наблюдается только для толстых слоев (> 100 мкм).

7. Получение органо-неорганических гибридов нанесением карбонилов металлов на поверхностно активные соединения

В качестве твердых полимерных носителей обычно используют кремнезем в различных его формах, а также оксид алюминия. Они содержат большое количество поверхностных гидроксильных групп, способных связывать металлокомплексы. В случае карбонилов металлов такое взаимодействие приводит к окислению металла и необратимому разрушению металлокомплекса. Эта проблема может быть полностью снята при использовании в качестве твердого носителя гидридполисилоксана (оксогидрида кремния) SiHO_{1/5}, поверхность которого изначальна гидрофобна и имеет высокую функциональность – гидридную группу у каждого атома кремния. Известно [95–97], что гидриды кремния легко взаимодействуют с карбонилами металлов. В данном разделе сообщается о взаимодействии пентакарбонила железа с оксогидридом кремния и силоксеном Si₆H₃(OH)₃, имеющим на поверхности как кремний-гидридные, так и гидроксильные группы.

7.1. Нанесение карбонилов металлов на поверхность оксогидрида кремния

Нанесенный из паровой фазы на поверхность высокопористого SiHO_{1/5} (S_{yg} 600 м²/г) пентакарбонил железа в темновой реакции при 100–150 °C выделяет оксид углерода и водород [98] в эквимолярном соотношении. Фотохимическая реакция (рассеянный дневной свет) вызывает выделение только CO в количестве 1 моль на 1 моль прореагировавшего Fe(CO)₅. Последующее нагревание до 150 °C вызывает дополнительное образование H₂ и CO в соотношении 1:2. Магнитные свойства оксогидрида кремния, содержащего нанесенный железо-карбонильный комплекс, в значительной степени зависят от способа его нанесения. Продукт, полученный термиче-

ской реакцией, в основном диамагнитен, хотя и содержит незначительную парамагнитную примесь. Его магнитная восприимчивость не зависит от напряженности магнитного поля и составляет -2,1 \cdot 10⁻⁹ м³/кг. Кривая намагничивания образца, полученного последовательным проведением фотохимической и термической реакций, свидетельствует о наличии ферромагнитной фазы. По данным гамма-резонансной спектроскопии ее вклад составляет 34 %. Удельная площадь поверхности образцов ксерогеля после нанесения металлокомплекса несколько уменьшается, но продолжает оставаться достаточно высокой – 450 м²/г. По данным РФА, все образцы являются рентгеноаморфными. Нанесенный комплекс активирует выделение водорода в термической (500 °C) реакции, приводящей к конденсации гидридсилсесквиоксана до полуторного оксида кремния.

$$2SiHO_{1,5} \rightarrow Si_2O_3 + H_2$$

Гетерофазная реакция высокопористого ксерогеля с раствором октакарбонила дикобальта при 25 °C и соотношении SiH : $Co_2(CO)_8 = 2$ протекает медленно. Степень замещения гидридных групп составляет 9 %. Еще менее активен гексакарбонил хрома. Для достижения конверсии 7 % требуется одновременное нагревание (100 °C) и облучение образца в течение 15 ч.

7.2. Нанесение пентакарбонила железа на поверхность силоксена

Силоксен предсталяет собой двумерный кремниевый полимер, структуру которого составляют состыкованные друг с другом (по типу *транс*-декалина) складчатые шестичленные кольца Si₆, имеющие конфигурацию кресла. Каждый атом кремния имеет в качестве заместителя вне плоскости слоя атом водорода или гидроксильную группу.



Двумерные слои связаны друг с другом водородными связями. Интересным представляется сравнение реакционных способностей кремний-гидридных групп в силоксене и оксогидриде кремния. В первом они имеют третичное силановое строение Si_3Si -H, во втором – третичное силоксановое (SiO)₃Si-H. Атом водорода во фрагменте Si_3Si H имеет более гидридный характер, чем в (SiO)₃SiH [99]. Силоксен образуется [100, 101] при действии соляной кислоты на дисилицид кальция CaSi₂ [102]. Полученный по методу [103] обработкой дисперсии CaSi₂ в метаноле соляной кислотой, он представляет собой чувствительный к атмосферному кислороду пылевидный светло-серый порошок с удельной поверхностью около 600 м²/г. Известно [100], что группы Si-H в таком продукте легко доступны для действия таких реагентов, как галогены, кетоны, альдегиды.

Если пентакарбонил железа наконденсировать к силоксену, то не происходит [104] равномерного распределения жидкого Fe(CO)₅ по поверхности твердого Si₆H₃(OH)₃, как это наблюдалось в случае оксогидрида кремния. В то же время силоксен смачивается органическими растворителями, поэтому реакции проводили в среде гексана. Нагревание Si₆H₃(OH)₃ с пентакарбонилом железа в гексане при 70 °C в течение 35 ч приводит к постепенному изменению цвета раствора от желтого до коричневого и наконец до темно-зеленого. Зеленый цвет обусловлен образованием Fe₃(CO)₁₂. В газовой фазе обнаружены водород и оксид углерода в соотношении 75:25. Силоксен из светло-серого превращается в коричневый. В его ИК-спектре появляется полоса поглощения 1970 см⁻¹, обусловленная присутствием железокарбонильных групп. Интенсивность этой полосы приблизительно в 2 раза меньше, чем полосы 2080 см⁻¹ (Si-H). Водород может выделяться в реакции Fe(CO)₅ как с кремний-гидридными, так и с гидроксильными группами. Действие последних можно исключить, превратив их в эфирные. Такое превращение было осуществлено нагреванием силоксена с избытком гексаметилдисилазана.

 $2 \operatorname{Si}_{6}H_{3}(OH)_{3} + 3 (Me_{3}Si)_{2}NH \longrightarrow 2 \operatorname{Si}_{6}H_{3}(OSiMe_{3})_{3} + 3NH_{3}$

После обработки гексаметилдисилазаном поверхность силоксена приобрела способность смачиваться пентакарбонилом железа. Нагревание силилированного силоксена с пентакарбонилом железа в гексане или без растворителя не привело к иммобилизации железокарбонильных групп на его поверхности. Конверсия силоксена составила только 0,8 % (реакция в гексане) и 1,2 % (без растворителя). Эти данные свидетельствуют о том, что кремний-гидридные группы в Si₆H₃(OSiMe₃)₃ неактивны по отношению к Fe(CO)₅. Активность несилилированного силоксена обусловлена прежде всего гидроксильными группами.

$$2 \equiv \text{Si-OH} + \text{Fe}(\text{CO})_5 \longrightarrow (\equiv \text{Si-O})_2 \text{Fe}(\text{CO})_4 + \text{CO} + \text{H}_2$$

В газовой фазе, однако, соотношение H₂:CO составляет не 50:50, а 75:25. Дополнительное количество водорода может получаться в реакции гидроксильных групп с кремний-гидридными.

$$\equiv$$
Si-OH + H-Si \equiv \longrightarrow \equiv Si-O-Si \equiv + H₂

Являясь неактивным в термической реакции, силилированный силоксен взаимодействует [104] с Fe(CO)₅ при облучении УФ-светом. Реакция сопровождается только незначительным накоплением нерастворимого в гексане нонакарбонила дижелеза. Это свидетельствует о том, что основное количество пентакарбонила железа присоединяется к силоксену непосредственно, а не через образование Fe₂(CO)₉. Газовая фаза на 97 % состоит из оксида углерода. В ИК-спектре твердого продукта реакции появляется полоса поглощения 1980 см⁻¹, свидетельствующая о присутствии железокарбонильных групп. Полученные данные можно объяснить протеканием обычно наблюдающейся в таких случаях реакции окислительного присоединения гидрида кремния к пентакарбонилу железа, инициированной УФ-светом [95].

$$Fe(CO)_5 \xrightarrow{hv} Fe(CO)_4 + CO,$$

Si₃Si-H + Fe(CO)₄ \rightarrow Si₃Si-Fe(CO)₄H.

Если полученный продукт подвергнуть термическому воздействию, то наблюдается его дальнейшее превращение, сопровождающееся выделением газов. Нагревание при 120 °C (2 ч) приводит к выделению H_2 (39 %) и CO (61 %), последующее прокаливание продукта при 200 °C (2 ч) дает только водород. Эти данные свидетельствуют о том, что при умеренном нагревании (120 °C) происходит взаимодействие иммобилизованных на поверхности гидриджелезокарбонильных групп.



Образование водорода при 200 °С осуществляется за счет групп Si-H силоксена. Представленные выше термические процессы аналогичны установленным для продуктов реакции оксогидрида кремния с Fe(CO)₅.

Наибольшей глубины превращения несилилированного силоксена в реакции с $Fe(CO)_5$ удалось достичь [104] последовательным проведением фотохимической и термической реакций. Судя по количеству выделившегося водорода, конверсия силоксена составила 34 %. Состав газовой фазы (14 % H₂ и 86 % CO) сильно отличается от результата, полученного в термической реакции (75 % H₂ и 25 % CO). Облучение УФ-светом ампулы, содержащей силоксен, пентакарбонил железа и гексан, приводит к постепенному накоплению желтого, нерастворимого $Fe_2(CO)_9$. Количество образующегося нонакарбонила дижелеза намного больше, чем в аналогичной реакции силилированного силоксена. Замедление прямой фотохимической реакции $Fe(CO)_5$ с кремнийгидридными группами обусловлено присутствием гидроксильных групп, которые, по-видимому, препятствуют совмещаемости силоксена с $Fe(CO)_5$ даже при использовании гексана в качестве

растворителя. Нагревание продуктов фотохимической реакции при 75 °C вызывает исчезновение желтых частиц $Fe_2(CO)_9$, появление зеленой окраски раствора и углубление коричневой окраски силоксена. Анализ гексанового раствора методом ВЭЖХ показал наличие пентакарбонила железа и додекакарбонилтрижелеза. Превращение $Fe(CO)_5$ в $Fe_2(CO)_9$ и $Fe_2(CO)_9$ в $Fe_3(CO)_{12}$ и $Fe(CO)_5$ протекают с выделением оксида углерода, чем и объясняется его повышенное содержание в газовой фазе. Для выяснения валентного состояния железа, иммобилизованного на силоксене в результате последовательного проведения фотохимической и термической реакций, использовалась спектроскопия ядерного гамма-резонанса.

Таким образом, в результате последовательно проведенных фото- и термореакций осуществляется взаимодействие как кремний-гидридных (hv), так и гидроксильных (Δ) групп силоксена с пентакарбонилом железа. Параллельно с этим происходит накопление Fe₂(CO)₉. При нагревании до 75 °C последний нацело превращается по двум направлениям: реагирует с силоксеном и диспропорционирует до Fe₃(CO)₁₂. При 120 °C происходит превращение иммобилизованного на поверхности силоксена соединения железа(0), имеющего одинаковые с Fe₃(CO)₁₂ ГР-параметры одного из дублетов. Додекакарбонилтрижелезо малоактивно по отношению к силоксену. Нагревание при 120 °C (2 ч) не приводит к его заметному расходу.

Сравнение реакционной способности двух форм твердых носителей – оксогидрида кремния и силоксена – показывает, что как в термической, так и в фотохимической реакциях группы Si₃Si-H силоксена менее активны по отношению к Fe(CO)₅, чем группы (SiO)₃SiH оксогидрида кремния. В термическом процессе реакционная способность гидроксильных групп намного выше, чем кремний-гидридных. Иммобилизацию металлокарбонильных фрагментов на поверхности силоксена за счет связей Si-H можно осуществить только фотохимическим способом при использовании света ртутной лампы, в то время как аналогичный процесс с оксогидридом кремния эффективно инициируется рассеянным дневным светом.

Исследования выполнены в рамках госзадания (Тема № 45.8 Химия функциональных материалов, рег. № 0094-2016-0012) с использованием оборудования центра коллективного пользования «Аналитический центр ИМХ РАН» в Институте металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук при поддержке федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI62120X0040). Работа поддержана Российской академией наук, Программа № 35 Президиума РАН «Научные основы создания новых функциональных материалов».

Литература

1. Khimich, N.N. Synthesis of Silica Gels and Organic-Inorganic Hybrids on Their Base / N.N. Khimich // Glass Phys. Chem. – 2004. – V. 30, no. 5. – P. 430–442. DOI: 10.1023/B:GPAC.0000045925.84139.eb

2. Hench, L.L. The Sol-gel Process / L.L. Hench, J.K. West // Chem. Rev. – 1990. – V. 90, no. 1. – P. 33–72. DOI: 10.1021/cr00099a003.

3. Corriu, R.J.P. Ceramics and Nanostructures from Molecular Precursors / R.J.P. Corriu // Angew. Chem. Int. Ed. – 2000. – V. 39, no. 8. – P. 1376–1398. DOI: 10.1002/(SICI)1521-3773(20000417)39:8<1376::AID-ANIE1376>3.0.CO;2-S.

4. Wojcik, A.B. Transparent Organic-inorganic Hybrid Gels: a Classification Scheme / A.B. Wojcik, L.G. Klein // Appl. Organomet. Chem. – 1997. – V. 11, no. 2. – P. 129–135. DOI: 10.1002/(SICI)1099-0739(199702)11:2<129::AID-AOC559>3.0.CO;2-0.

5. Ciriminna, R. The Sol-Gel Route to Advanced Silica-Based Materials and Recent Applications / R. Ciriminna, A. Fidalgo, V. Pandarus et al. // Chem. Rev. – 2013. – V. 113, no. 8. – P. 6592–6620. DOI: 10.1021/cr300399c.

6. Zou, H. Polymer/silica Nanocomposites: Preparation, Characterisation, Properties, and Applications / H. Zou, S. Wu, J. Shen // Chem. Rev. – 2008. – V. 108, no. 9. – P. 3893–3957. DOI: 10.1021/cr068035q.

7. Wan, Y. On the Controllable Soft-templating Approach to Mesoporous Silicates / Y. Wan, D. Zhao // Chem. Rev. – 2007. – V. 107, no. 7. – P. 2821–2860. DOI: 10.1021/cr068020s.

8. Husing, N. Aerogele-luftige Materialen: Chemie, Struktur und Eigenschaften / N. Husing, U. Schubert // Angew. Chem. – 1998. – B. 110, no. 1/2. – S. 22–47. DOI: 10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I.

9. Pierre, A.C. Chemistry of Aerogels and Their Applications / A.C. Pierre, G.M. Pajonk // Chem. Rev. – 2002. – V. 102, no. 11. – P. 4243–4265. DOI: 10.1021/cr0101306.

10. Шилова, О.А. Силикатные наноразмерные пленки, получаемые золь-гель методом, для планарной технологии изготовления полупроводниковых газовых сенсоров / О.А. Шилова // Физика и химия стекла. – 2005. – Т. 31, № 2. – С. 270–293. DOI: 10.1007/s10720-005-0044-6.

11. О механизме формирования силикатных пористых мезофаз / В.Н. Романников, В.Б. Фенелонов, А.В. Носов и др. // Кинетика и катализ – 2000. – Т. 41, № 1. – С. 122–130. DOI: 10.1007/BF02756148.

12. Corma, A. From Microporous to Mesoporous Molecular Sieve Materials and their Use in Catalysis / A. Corma // Chem. Rev. – 1997. –V. 97, no. 6. – P. 2373–2414. DOI: 10.1021/cr960406n.

13. Воронков, М.Г. Гетеросилоксаны / М.Г. Воронков, Е.А. Малетина, В.К. Роман. – Новосибирск: Наука, 1984. – 220 с.

14. Левицкий, М.М. Химия металлоорганосилоксанов. Современные тенденции развития и новые концепции / М.М. Левицкий, Б.Г. Завин, А.Н. Биляченко // Успехи химии. – 2007. – Т. 76, № 9. – С. 905–926. DOI: 10.1070/RC2007v076n09ABEH003691.

15. Hetero- and Metallasiloxanes Derived from Silanediols, Disilanols, Silanetriols and Trisilanols / R. Murugavel, A. Voigt, M. Ganaputi, H.W. Roesky // Chem. Rev. – 1996. V. 96, no. 6. – P. 2205–2236. DOI: 10.1021/cr9500747.

16. Слинякова, И.Б. Кремнийорганические адсорбенты. Получение, свойства, применение / И.Б. Слинякова, Т.И. Денисова. – Киев: Наукова думка, 1988. – 192 с.

17. Davis, R.J. Titania–Silica: A Model Binary Oxide Catalyst System / R.J. Davis, Z. Liu // Chem. Mater. – 1997. – V. 9, no. 11. – P. 2311–2324. DOI: 10.1021/cm970314u.

18. Corriu, R.J.P. Solution Chemistry for the Elaboration of Solids / R.J.P. Corriu, D. Leclercg // Comments on Inorganic Chemistry. – 1997. – V. 19, no. 4. – P. 245–262.

19. A General Nonhydrolytic Sol-Gel Route to Oxides / S. Acosta, P. Arnal, R.J.P. Corriu et al. // Better ceram. through chem. VI. Mat. res. soc. symp. proc. – 1994. – V. 346. – P. 43–54.

20. Vioux, A. Nonhydrolytic Sol-Gel Routes to Oxides / A. Vioux // Chem. Mater. – 1997. – V. 9, no. 11. – P. 2292–2299. DOI: 10.1021/cm970322a.

21. Non-Hydrolytic Sol–Gel Routes to Silica / L. Bourget, R.J.P. Corriu, D. Leclercg et al. // J. Non-Cryst. Sol. – 1998. – V. 242, no. 2–3. – P. 81–87. DOI: 10.1016/S0022-3093(98)00789-3.

22. Schubert, U. New Materials by Sol-Gel Processing: Design at the Molecular Level / U. Schubert // J. Chem. Soc. Dalton Trans. – 1996. – no. 16. – P. 3343–3348. DOI: 10.1039/DT9960003343.

23. Schubert, U. Hybrid Inorganic-Organic Materials by Sol-Gel Processing of Organofunctional Metal Alcoxides / U. Schubert, N. Husing, A. Lorenz // Chem. Mater. – 1995. – V. 7, no. 11. – P. 2010–2027. DOI: 10.1021/cm00059a007.

24. Loy, D.A. Bridget Polysilsesquioxanes. Highly Porous Hybrid Organic-Inorganic Materials / D.A. Loy, K.J. Shea // Chem. Rev. – 1995. – V. 95, no. 5. – P. 1431–1442. DOI: 10.1021/cr00037a013.

25. Avnir, D. Organo-Silica Sol-Gel Materials / D. Avnir, L.C. Klein, D. Levy et al. // The Chemistry of Organosilicon Compounds. Ed. Y. Apeloig, Z. Rappoport. Chichester: Wiley and Sons. – 1998. – V. 2. – P. 2317–2362.

26. Corriu, R.J.P. Recent Developments of Molecular Chemistry for Sol-Gel Processes / R.J.P. Corriu, D. Leclercg // Angew. Chem. Int. Ed. – 1996. – V. 35, no. 7. – P. 1420–1436. DOI: 10.1002/anie.199614201.

27. Cerveau, G. Some Recent Developments of Polysilsesquioxanes Chemistry for Material Science / G. Cerveau, R.J.P. Corriu // Coord. Chem. Rev. – 1998. – V. 180, no. 2. – P. 1051–1071. DOI: 10.1016/S0010-8545(98)00111-8.

28. Corriu, R.J.P. A New Trends in Metal-Alkoxide Chemistry: the Elaboration of Monophasic Organic-Inorganic Hybrid Materials / R.J.P. Corriu // Polyhedron. – 1998. – V. 17, iss. 5–6. – P. 925–934. DOI: 10.1016/S0277-5387(97)00261-1.

29. Помогайло, А.Д. Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты / А.Д. Помогайло // Успехи химии. – 2000. – Т. 69, № 1. – С. 60–89. DOI: 10.1070/RC2000v069n01ABEH000506.

30. Стрюченко, А.А. Керамические формы в точном литье по постоянным моделям / А.А. Стрюченко, Э.В. Захарченко. – М.: Машиностроение, 1988. – 124 с.

31. Интенсификация обжига форм для литья по выплавляемым моделям / А.Н. Бушуев, Л.М. Терман, В.В. Семенов, Л.Н. Бушуева // Технология судостроения. – 1988. – № 11. – С. 40–42.

32. Получение и применение гидрозолей диоксида кремния / А.Н. Федосеев, Е.Н. Лебедев, А.И. Горбунов и др. // Обзорная информация. Серия «Элементоорганические соединения и их применение». – М.: НИИТЭХИМ, 1987. – 56 с.

33. Молотова, В.А. Промышленное применение кремнийорганических лакокрасочных покрытий / В.А. Молотова. – М.: Химия, 1978. – 112 с.

34. Демахин, С.А. Селективные методы изоляции водопритока в нефтяные скважины / С.А. Демахин, А.Г. Демахин. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2003. – 164 с.

35. Новые кремнийорганические реагенты для буровых растворов / М.Г. Миллер, А.С. Шапатин, И.В. Демидов, С.Н. Бастриков. // Андриановские чтения: тез. докл. – М., 1995. – С. 83.

36. Рябенко, Е.А. К 75-летию ВНИИ ИРЕА. Глубокая очистка ТЭОС, получение двуокиси кремния высокой чистоты / Е.А. Рябенко // Высокочистые вещества. – 1993. – № 1. – С. 7–18.

37. Стороженко, П.А. Получение высокочистой нанокерамики с использованием в качестве прекурсоров элементоорганических соединений / П.А. Стороженко // Симпозиум «Теоретическая, синтетическая, биологическая и прикладная химия элементоорганических соединений», посвященный 90-летию академика М.Г. Воронкова: тез. докл. – С.-Петербург, 2011. – С. 21.

38. Получение особо чистого мышьяка в замкнутом сорбционно-сублимационно-кристаллизационном цикле / В.П. Веденеев, З.Г. Гварамия, О.Ш. Гогишвили и др. // Высокочистые вещества. – 1993. – № 2. – С. 62–67.

39. Khonina, T.G. Synthesis of Hydrogels Based on Silicon Polyolates / T.G. Khonina, E.V. Shadrina, A.A. Boyko et al. // Rus. Chem. Bull. – 2010. – V. 59, no. 1. – P. 75–80. DOI: 10.1007/s11172-010-0047-x.

40. Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / под ред. А.А. Чуй-ко. – Киев: Наукова думка, 2003. – 415 с.

41. Voronkov, M.G. Organosilicon Ion-Exchange and Complexing Adsorbents / M.G. Voronkov, N.N. Vlasova, Yu.N. Pozhidaev // Appl. Organomet. Chem. – 2000. – V. 14, no. 6. – P. 287–303. DOI: 10.1002/(SICI)1099-0739(200006)14:6<287::AID-AOC989>3.0.CO;2-Y.

42. Shipunov, Yu.A. A New Precursor for the Immobilization of Enzymes Inside Sol-Gel Derived Hybrid Silica Nanocomposites Containing Polysaccharides / Yu.A. Shipunov, T.Yu. Karpenko, I.Yu. Bakunina et al. // J. Biochem. Biophys. Methods. – 2004. – V. 58, no. 1. – P. 25–38. DOI: 10.1016/S0165-022X(03)00108-8.

43. Binnemans, K. Lanthanide-Based Luminescent Hybrid Materials / K. Binnemans // Chem. Rev. - 2009. - V. 109, no. 9. - P. 4283-4374. DOI: 10.1021/cr8003983.

44. Two-Layer Light Emitting Diodes Prepared by the Sol-Gel Route / T.D. De Morias, F. Chaput, J.P. Boilot et al. // C.R. Acad. Sci.: Ser. IV. Phys., Astrophys. -2000. - V. 1, no. 4. - P. 479-491. DOI: 10.1016/S1296-2147(00)00146-3.

45. Фторсодержащие полисилоксановые покрытия для кристаллов йодата лития / Т.С. Поздеева, Е.Ю. Ладилина, В.В. Семенов и др. // Докл. РАН. – 2007. – Т. 415, № 4. – С. 504–508.

46. Полипропиленгликоли – эффективные добавки в золь-гель процесс при получении просветляющих покрытий на силикатном стекле / Б.Б. Троицкий, Ю.А. Мамаев, А.А. Бабин и др. // Журн. прикл. химии. – 2009. – Т. 82, № 6. – С. 935–938. DOI: 10.1134/S1070427209060111.

47. Matsui, K. Luminescence Properties of Tris $(2,2^{\circ}-bipyridine)$ ruthenium(II) in Sol-Gel Systems of SiO₂ / K. Matsui, F. Momose // Chem. Mater. - 1997. - V. 9, no. 11. - P. 2588-2591. DOI: 10.1021/cm970186+.

48. High Conversion Efficiency Photovoltaic Cell Enhanced by Lanthanide Complex Phosphor Film Coating / T. Jin, S. Inoue, S. Tsutsumi et al. // Chem. Lett. – 1997, no. 2. – P. 171–172. DOI: 10.1246/cl.1997.171.

49. Wolfbeis, O.S. Materials for Fluorescence-Based Optical Chemical Sensors / O.S. Wolfbeis // J. Mater. Chem. – 2005. – V. 15, no. 27–28. – P. 2657–2669. DOI: 10.1039/B501536G.

50. Seddon, A.B. Potential of Organic-Inorganic Hybrid Materials, Derived by Sol-Gel, for Photonic Applications / A.B. Seddon // Critical Reviews of Optical Science and Technology. CR68 – Sol-gel and Polymer Photonic Devices. – 1999. – P. 143–171.

51. Jeng, R.J. Thermally Stable NLO Materials Based on Organosilicon Polyimides and an Alkoxysilane Dye via Sol-Gel Process / R.J. Jeng, L.H. Jan, R.H. Lee // J. Macromol. Sci. Pure Appl. Chem. A. – 2001. – V. 38, no. 8. – P. 821–837. DOI: 10.1081/MA100104450.

52. Получение и свойства кремнийорганических аминных комплексов кобальта(II), хрома(III) и неодима(III) / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, М.А. Лопатин и др. // Коорд. химия. – 2002. – Т. 28, № 5. – С. 423–435. DOI: 10.1023/A:1016024626999.

53. Darracq, B. Novel Photorefractive Sol-Gel Materials / B. Darracq, F. Chaput, K. Lahlin // Optical Materials. – 1998. – V. 9. no. 1–4. – P. 265–270. DOI: 10.1016/S0925-3467(97)00151-1.

54. Levy, D. Photochromic Sol-Gel Materials / D. Levy // Chem. Mater. - 1997. - V. 9, no. 12. - P. 2666-2670. DOI: 10.1021/cm970355q.

55. Lam, D.L. Lasing Behavior of Sol-Gel Silica Doped with UV Laser Dyes / D.L. Lam // Appl. Phys. B. – 1998. – V. 66, no. 4. – P. 427–430. DOI: 10.1007/s003400050413.

56. Холдеева, О.А. Мезопористые титан-силикаты как катализаторы процессов жидкофазного селективного окисления органических соединений / О.А. Холдеева, Н.Н. Трухин // Успехи химии. – 2006. – Т. 75, № 5. – С. 460–483. DOI: 10.1070/RC2006v075n05ABEH001210.

57. Помогайло, А.Д. Наночастицы металлов в полимерах / А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. – М.: Химия, 2000. – 672 с.

58. Sinitskii, A.S. Synthesis of SiO₂ Photonic Crystals via Self-organization of Colloidal Particles / A.S. Sinitskii, A.V. Knotko, Y.D. Tret'yakov // Inorg. Mater. – 2005. – V. 41, no. 11. – P. 1178–1184. DOI: 10.1007/s10789-005-0283-x.

59. Золь-гель синтез силикофосфатного протонпроводящего стекла / И.Н. Цветкова, О.А. Шилова, М.Г. Воронков и др. // Физика и химия стекла. – 2008. – Т. 34, № 1. – С. 88–98. DOI: 10.1134/S1087659608010100.

60. Кремнийорганические ионообменные и комплексобразующие сорбенты / Н.Н. Власова, Е.Н. Оборина, Григорьева О.Ю., Воронков М.Г. // Успехи химии. – 2013. – Т. 82, № 5. – С. 449–464. DOI: 10.1070/RC2013v082n05ABEH004301.

61. Кобальткарбонильные кремнийорганические гели на основе 3-аминопропилтриэтоксисилана, октакарбонила дикобальта и тетраэтоксисилана / В.В. Семенов, Л.Г. Клапшина, В.Н. Седельникова и др. // Журн. общей химии. – 1999. – Т. 69, № 12. – С. 1977–1986.

62. Semenov, V.V. Synthesis and Thermal Decomposition of Organosilicon Hexamine Cobaltcontaining Xerogels / V.V. Semenov, L.G. Klapshina, W.E. Douglas, G.A. Domrachev // Mendeleev Commun. – 2000. – no. 4. – P. 157–159. DOI: 10.1070/MC2000v010n04ABEH001221.

63. Получение и термическое разложение гекса(аминоамидных) кремнийорганических кобалькарбонильных гелей на основе 3-аминопропилтриэтоксисилана, октакарбонила дикобальта и метил(фенил)триметоксисиланов / В.В. Семенов, Ж.Ю. Фоминых, В.Н. Седельникова и др. // Журн. общей химии. – 2000. – Т. 70, по. 10. – С. 1654–1667.

64. Wender, J. The Chemistry of Metal Carbonils. I. New Concepts to Carbonyls of Cobalt / J. Wender, H.W. Sternberg, M. Orchin // J. Am. Chem. Soc. – 1952. – V. 74, no. 5. – P. 1216–1219. DOI: 10.1021/ja01125a023.

65. Hieber, W. Reaktionen des Kobalttetrakarbonyls mit verschiedenartigen Basen / W. Hieber, R. Wiesboeck // Chem. Ber. – 1958. – B. 91, no. 6. – P. 1146–1155. DOI: 10.1002/cber.19580910604.

66. Образование гелей и плёнок из гексааминных и гексаамидных кобальт(II)кобальткарбонильных комплексов / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, М.А. Лопатин и др. // Журн. общей химии. – 2002. – Т. 72, № 5. – С. 705–715. DOI: 10.1023/A:1019588828253.

67. Братушко, Ю.И. Координационные соединения 3d-переходных металлов с молекулярным кислородом / Ю.И. Братушко. – Киев: Наукова думка, 1988. – 192 с.

68. Лисичкин, Г.В. Гетерогенные металлокомплексные катализаторы / Г.В. Лисичкин, А.Я. Юффа. – М.: Химия, 1981. – 160 с.

69. Котов, Е.П. Ленты и диски в устройствах магнитной записи / Е.П. Котов, М.И. Руденко. – М.: Радио и связь, 1986. – 224 с.

70. Методы элементоорганической химии. Кобальт, никель, платиновые металлы / Е.В. Леонова, В.Х. Сюндюкова, А.А. Коридзе и др. – М.: Наука, 1978. – С. 88–90.

71. The Chemistry of Metal Carbonils. III. The Reaction between Dicobalt Octacarbonyl and Dimethylamine / H.W. Sternberg, J. Wender, R.A. Friedel, M. Orchin // J. Am. Chem. Soc. – 1953. – V. 75, no. 11. – P. 2717–2720. DOI: 10.1021/ja01107a050.

72. Спирина, И.В. Реакции термического, фотолитического и окислительного превращения гомолигандных карбонилов металлов VI–VIII групп периодической системы / И.В. Спирина, В.П. Масленников // Успехи химии. – 1994. – Т. 63, № 1. – С. 43–56. DOI: 10.1070/RC1994v063n01ABEH000070.

73. Спирина, И.В. Взаимодействие карбонилов кобальта с кислородом в нонане / И.В. Спирина, А.В. Холодалова, В.П. Масленников // Журнал общей химии. – 1992. – Т. 62, № 11. – С. 2411–2415.

74. Карякин, Ю.В. Чистые химические вещества / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. – М.:Химия, 1974. – С. 213.

75. Руководство по неорганическому синтезу / под ред. Г. Брауэра. – М.: Мир, 1985. – Т. 5. – С. 1768.

76. Кремнийорганические аминные гели на основе 3-аминопропилтриэтоксисилана, хлоридов кобальта(II), хрома(III) и триэтоксисилана / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, Ж.Ю. Фоминых и др. // Коорд. химия. – 2002. – Т. 28, № 7. – С. 530–538. DOI: 10.1023/A:1016205412694.

77. Воронков, М.Г. Свойства и превращения связи Si-H в кремнийорганических соединениях / М.Г. Воронков, В.Б. Пухнаревич // Изв. АН СССР. Сер. хим. – 1982. – № 5. – С. 1056–1076.

78. Ливер, Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений / Э. Ливер. – М.:Мир, 1987. – 493 с.

79. Спектрофотометрические и люминесцентные методы определения лантаноидов / Н.С. Полуэктов, Л.И. Кононенко, Н.П. Ефрюшина, С.В. Бельтюкова // Киев: Наукова думка, 1989. – 254 с.

80. Ермаков, Ю.И. Закрепленные комплексы на оксидных носителях в катализе / Ю.И. Ермаков, В.А. Захаров, Б.Н. Кузнецов // Новосибирск: Наука, 1980. – 191 с.

81. Хартли, Ф. Закрепленные металлокомплексы. Новое поколение катализаторов / Ф. Хартли. – М.: Мир, 1989. – 360 с.

82. Erk van, M. Optical Absorption of VI_2 / M. van Erk, C. Haas // Phys. Stat. Sol. – 1975. – V. 71b, no. 3. – P. 537–541. DOI: 10.1002/pssb.2220710215.

83. Кузина, М.Г. Спектроскопические проявления водородной связи и координационной полимеризации в растворах хлоридных комплексных соединений Co(II) Cu(II) / М.Г. Кузина, А.А. Липовский, С.А. Никитина // Журн. неорган. химии. – 1971. – Т. 16, № 9. – С. 2461–2466.

84. Давлетбаева, И.М. Металлокомплексные олигомеры, проявляющие нелинейнооптические свойства / И.М. Давлетбаева, А.В. Теньковцев, Р.А. Былинкин // Тез. докл. 7 Межд. конф. по химии и физикохимии олигомеров. – Пермь. – 2000. – С. 255.

85. Semenov, V.V. Reaction of 3-Aminopropyltriethoxysilane with Triphenylphosphate / V.V. Semenov // Вестник ЮУрГУ. Серия «Химия». – 2015. – Т. 7, № 4. – С. 66–79. DOI: 10.14529/chem150409.

86. Синтез и термические превращения полифосфосилоксана на основе триметилфосфата и 3-аминопропилтриэтоксисилана / С.В. Клементьева, Н.Ф. Черепенникова, В.В. Семенов и др. // Изв. АН. Сер. хим. – 2007. – № 11. – С. 2138–2148.

87. Пат. РФ № 2418024. Быстроотверждаемый термостойкий лак и способ его получения / В.В. Семенов, Е.Ю. Ладилина, Т.С. Любова. – № 2009141668/04, заявл. 11.10.2009; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 13.

88. Semenov, V.V. Fast Cured Heat Resistant Coatings Based on Phosphorus-containing Organosilicon Varnish / V.V. Semenov // Rus. J. Appl. Chem. – 2013. – V. 86, no. 11. – P. 1779–1784. DOI: 10.1134/S1070427213110244.

89. Семенов, В.В. Покрытия на основе фосфорсодержащего кремнийорганического лака и кремнийорганического периленового красителя / В.В. Семенов // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2011. – № 7. – С. 40–43.

90. Комплексы эрбия и иттербия с кремнийсодержащими фосфатами и фторсодержащим фосфиноксидом / В. В. Семенов, Н. Ф.Черепенникова, Л.Г. Клапшина и др. // Коорд. химия. – 2004. – Т. 30, № 6. – С. 467–476. DOI: 10.1023/B:RUCO.0000030166.83903.e0.

91. Novel Erbium and Ytterbium Complexes with Phosphates and Phosphine Oxides / B.A. Bushuk, S.B. Bushuk, N.F. Cherepennikova et al. // Mendeleev Commun. – 2004. – no. 3. – P. 109–111. DOI: 10.1070/MC2004v014n03ABEH001894.

92. Норман, А. Гексаметилфосфортриамид в органической химии / А. Норман // Успехи химии. – 1970. – Т. 39, № 6. – С. 990–1049. DOI: 10.1070/RC1970v039n06ABEH002000.

93. Спектрально-люминесцентные свойства кремнийорганических амидофосфатов и их комплексов с европием и эрбием в растворах и плёнках / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, Л.Г. Клапшина и др. // Коорд. химия. – 2005. – Т. 31, № 7. – С. 550–558. DOI: 10.1007/s11173-005-0130-2.

94. Спектры поглощения и флуоресценции кремнийорганических гибридных материалов в растворе и плёнках / С.Б. Бушук, В.Е. Дуглас, Ю.А. Калвинковская и др. // Журн. прикл. спектроскопии. – 2004. – Т. 71, № 6. – С. 788–792.

95. Corey, J.Y. Reactions of Hydrosilanes with Transition Metal Complexes and Characterization of the Products / J.Y. Corey // Chem. Rev. – 2011. – V. 111, no. 2. – P. 863–1071. DOI: 10.1021/cr900359c.

96. Reactions of 1,1,3,3-Tetramethyldisilazane with Dicobalt Octacarbonyl and Iron Pentacarbonyl. Thermal Decomposition of the Cobalt and Iron Carbonyl Silazane complexes / V.V. Semenov, E.Yu. Ladilina, S.A. Khorshev et al. // Rus. Chem. Bul. -1998. - V.47, no. 12. -P.2445-2462.

97. Семенов, В.В. Реакции *трис*(триметилсилил)силана с пентакарбонилом железа / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, Н.П. Макаренко // Журн. общей химии. – 1999. – Т. 69, № 6. – С. 947–949.

98. Нанесение карбонильных металлокомплексов на поверхность оксогидрида кремния / Л.Г. Клапшина, В.В. Семенов, Г.А. Домрачев, В.С. Русаков // Неорганич. материалы. – 1997. – Т. 33, № 8. – С. 957–963.

99. Thirty Years of (TMS)₃SiH: A Milestone in Radical-Based Synthetic Chemistry / C. Chatgilialoglu, C. Ferreri, Y. Landais, V.I. Timokhin // Chem. Rev. – 2018. – V. 118, no. 6. – P. 6516–6572. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00109.

100. Hengge, E. Siloxen und Schichtformig Debaute Siliciumverbindungen / E. Hengge // Fortschr. chem. Forsch. – 1967. – B. 9. – S. 145–164.

101. Weiss, A. The Topochemical Reaction of $CaSi_2$ to a Two-Dimensional Subsiliceous Acid $Si_6H_3(OH)_3$ (=Kautskys Siloxene) / A. Weiss, G. Beil, H. Meyer // Z. Naturforsch. – B. 1980. – B. 35, no. 1. – S. 25–34. DOI: 10.1515/znb-1980-0108.

102. Hengge, E. Farbe und Fluoreszenz Ringförmiger Si-Verbindungen, I. Darstellung eines Siloxens für optische Untersuchungen. Herstellung von reinem $CaSi_2$ / E. Hengge // Chem. Ber. – 1962. – B. 95, no. 3. – S. 645–647. DOI: 10.1002/cber.19620950311.

103. Kautsky, H. Oberflachenbestimmungen von Lepidoidstrukturen durch Adsorption von Gasen / H. Kautsky, H. Pfleger // Z. anorg. allgem. Chem. – 1958. – B. 295, no. 3–4. – S. 206–217. DOI: 10.1002/zaac.19582950307.

104. Семенов, В.В. Иммобилизация железо-карбонильного комплекса на поверхности кремниевого полимера – силоксена / В.В. Семенов, Н.Ф. Черепенникова, Л.Г. Клапшина // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. – С. 111–119.

Семенов Владимир Викторович – доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук, 603950, Бокс 445, ул. Тропинина, 49. E-mail: vvsemenov@iomc.ras.ru

Поступила в редакцию 28 июля 2021 г.

HYBRID ORGANIC-INORGANIC COMPOUNDS, OBTAINED BY THE SOL-GEL METHOD FROM ORGANOALCOXYSILANES AND METAL COMPLEXES

V.V. Semenov, vvsemenov@iomc.ras.ru

G.A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry of the RAS, Nizhny Novgorod, Russian Federation

> The paper summarizes information on a narrow class of polycondensed systems known as organic-inorganic hybrid materials, in which particles of metal complexes are embedded in a silicon oxide matrix. There are only one type of particles: coordination compounds of cobalt, chromium, neodymium, erbium, and ytterbium. These materials are prepared by a sol-gel process from molecular precursors that undergo inorganic polymerization called hydrolytic polycondensation. Basic information about the sol-gel processes is presented. The types and properties of the most common sol-gel monomers and oligomers, as well as the methods of obtaining metal-containing gels, are considered, a general idea of the sol-gel processes is described, and the fields of application of the obtained materials are listed. Syntheses of siloxane, carbonate, and carbonate-siloxane cobaltcarbonyl gels are based on the reaction of homomolecular disproportionation of dicobalt octacarbonyl under the action of 3aminopropyltriethoxysilane, pyridine, and dimethylformamide. A number of organosilicon amine gels have been obtained from 3-aminopropyltriethoxysilane, cobalt(II), chromium(III) chlorides, and triethoxysilane. The sol-gel films containing cobalt, chromium, and neodymium have been obtained from organosilicon amine complexes, their electronic absorption spectra have been measured and interpreted, their transformations during the absorption of oxygen and hydrogen chloride have been shown, and nonlinear optical properties have been measured. Organosilicon amidophosphates are synthesized by the interaction of 3-aminopropyltriethoxysilane with bis(dimethylamido)chlorophosphate and diphenylchlorophosphate. On their basis, complexes of erbium and ytterbium have been obtained, and their absorption and emission spectra have been recorded. Two examples of immobilization of metal complexes on the surface of highly porous polysiloxane hydride and lepidoid siloxene are given.

> Keywords: organoalkoxysilanes, hybrid organic-inorganic compounds, sol-gel processes, 3aminopropyltriethoxysilane, coordination compounds, cobalt, chromium, neodymium, erbium, ytterbium, cobaltcarbonyl gels, polysiloxane hydride, siloxene.

References

1. Khimich N.N. Synthesis of Silica Gels and Organic-Inorganic Hybrids on Their Base. *Glass Phys. Chem.*, 2004, vol. 30, no. 5, pp. 430–442. DOI: 10.1023/B:GPAC.0000045925.84139.eb.

2. Hench L.L., West J.K. The Sol-Gel Process. Chem. Rev., 1990, vol. 90, no. 1, pp. 33-72. DOI: 10.1021/cr00099a003.

3. Corriu R.J.P. Ceramics and Nanostructures from Molecular Precursors. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2000, vol. 39, no. 8, pp. 1376-1398. DOI: 10.1002/(SICI)1521-3773(20000417)39:8<1376::AID-ANIE1376>3.0.CO;2-S.

4. Wojcik A.B., Klein L.C. Transparent Organic-Inorganic Hybrid Gels: a Classification Scheme. *Appl. Organomet. Chem.*, 1997, vol. 11, no. 2, pp. 129–135. DOI: 10.1002/(SICI)1099-0739(199702)11:2<129::AID-AOC559>3.0.CO;2-0.

5. Ciriminna R., Fidalgo A., Pandarus V., Béland F., Ilharco L.M., Pagliaro M. The Sol-Gel Route to Advanced Silica-Based Materials and Recent Applications. *Chem. Rev.*, 2013, vol. 113, no. 8, pp. 6592–6620. DOI: 10.1021/cr300399c.

6. Zou H., Wu S., Shen J. Polymer / Silica Nanocomposites: Preparation, Characterisation, Properties, and Applications. *Chem. Rev.*, 2008, vol. 108, no. 9, pp. 3893–3957. DOI: 10.1021/cr068035q.

7. Wan Y., Zhao D. On the Controllable Soft-Templating Approach to Mesoporous Silicates. *Chem. Rev.*, 2007, vol. 107, no. 7, pp. 2821–2860. DOI: 10.1021/cr068020s.

8. Husing N., Schubert U. Aerogele-luftige Materialen: Chemie, Struktur und Eigenschaften. *Angew. Chem.*, 1998, B. 110, H. 1/2, S. 22–47. DOI: 10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I.

9. Pierre A.C., Pajonk G.M. Chemistry of Aerogels and Their Applications. *Chem. Rev.*, 2002, vol. 102, no. 11, pp. 4243–4265. DOI: 10.1021/cr0101306.

10. Shilova O.A. Silicate Nanosized Films Prepared by the Sol-Gel Method for Use in Planar Technology for Fabricating Semiconductor Gas Sensors. *Glass Phys. Chem.*, 2005, vol. 31, no. 2, pp. 201–218. DOI: 10.1007/s10720-005-0044-6.

11. Romannikov V.N., Fenelonov V.B., Nosov A.V., Derevyankin A.Yu., Tsybulya S.V., Kolomiichuk V.N. Mechanism of the Formation of Porous Silicate Mesophases. *Kinet. Catal.*, 2000, vol. 41, no. 1, pp. 108–115. DOI: 10.1007/BF02756148.

12. Corma A. From Microporous to Mesoporous Molecular Sieve Materials and their Use in Catalysis. *Chem. Rev.*, 1997, vol. 97, no. 6, pp. 2373–2414. DOI: 10.1021/cr960406n.

13. Voronkov M.G., Maletina Ye.A., Roman V.K. *Geterosiloksany*. [Heterosiloxanes]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1984, 220 p.

14. Levitsky M.M., Zavin B.G., Bilyachenko A.N. Chemistry of Metallasiloxanes. Current Trends and New Concepts. *Rus. Chem. Rev.*, 2007, vol. 76, no. 9, pp. 847–866. DOI: 10.1070/RC2007v076n09ABEH003691

15. Murugavel R., Voigt A., Ganaputi M., Roesky H.W. Hetero- and Metallasiloxanes Derived from Silanediols, Disilanols, Silanetriols and Trisilanols. *Chem. Rev.*, 1996, vol. 96, no. 6, pp. 2205–2236. DOI: 10.1021/cr9500747.

16. Slinyakova I.B., Denisova T.I. *Kremniyorganicheskie adsorbenty. Poluchenie, svoystva, primenenie.* [Organosilicon Adsorbents. Getting, Properties, Application]. Kiyev, Naukova dumka, 1988, 192 p.

17. Davis R.J., Liu Z. Titania–Silica: A Model Binary Oxide Catalyst System. *Chem. Mater.*, 1997, vol. 9, no. 11, pp. 2311–2324. DOI: 10.1021/cm970314u.

18. Corriu R.J.P., Leclercg D. Solution Chemistry for the Elaboration of Solids. *Comments Inorg. Chem.*, 1997, vol. 19, no. 4, pp. 245–262.

19. Acosta S., Arnal P., Corriu R.J.P., Leclercg D., Mutin P.H., Vioux A. A General Nonhydrolytic Sol-Gel Route to Oxides. *Better Ceram. Through Chem. VI. Mat. Res. Soc. Symp. Proc.*, 1994, vol. 346, pp. 43–54.

20. Vioux A. Nonhydrolytic Sol-Gel Routes to Oxides. *Chem. Mater.*, 1997, vol. 9, no. 11, pp. 2292–2299. DOI: 10.1021/cm970322a.

21. Bourget L., Corriu R.J.P., Leclercg D., Mutin P.H., Vioux A. Non-hydrolytic Sol–Gel Routes to Silica. *J. Non-Cryst. Sol.*, 1998, vol. 242, no. 2-3, pp. 81–87. DOI: 10.1016/S0022-3093(98)00789-3.

22. Schubert U. New Materials by Sol-Gel Processing: Design at the Molecular Level. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1996, no.16, pp. 3343–3348. DOI: 10.1039/DT9960003343.

23. Schubert U., Husing N., Lorenz A. Hybrid Inorganic-Organic Materials by Sol-Gel Processing of Organofunctional Metal Alcoxides. *Chem. Mater.*, 1995, vol. 7, no. 11, pp. 2010–2027. DOI: 10.1021/cm00059a007.

24. Loy D.A., Shea K.J. Bridget Polysilsesquioxanes. Highly Porous Hybrid Organic-Inorganic Materials. *Chem. Rev.*, 1995, vol. 95, no. 5, pp. 1431–1442. DOI: 10.1021/cr00037a013.

25. Avnir D., Klein L.C., Levy D., Schubert U., Wojcik A.B. Organo-Silica Sol-Gel Materials. *The Chemistry of Organosilicon Compounds*, Ed. Y. Apeloig, Z. Rappoport, Chichester, Wiley and Sons, 1998, vol. 2, pp. 2317–2362.

26. Corriu R.J.P., Leclercg D. Recent Developments of Molecular Chemistry for Sol-Gel Processes. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 1996, vol. 35, no. 7, pp. 1420–1436. DOI: 10.1002/anie.199614201.

27. Cerveau G., Corriu R.J.P. Some Recent Developments of Polysilsesquioxanes Chemistry for Material Science. *Coord. Chem. Rev.*, 1998, vol. 180, no. 2, pp. 1051–1071. DOI: 10.1016/S0010-8545(98)00111-8.

28. Corriu R.J.P. A New Trends in Metal-Alkoxide Chemistry: the Elaboration of Monophasic Organic – Inorganic Hybrid Materials. *Polyhedron*, 1998, vol. 17, no. 5–6, pp. 925–934. DOI: 10.1016/S0277-5387(97)00261-1.

29. Pomogailo A.D. Hybrid Polymer-Inorganic Nanocomposites. *Rus. Chem. Rev.*, 2000, vol. 69, no. 1, pp. 53–80. DOI: 10.1070/RC2000v069n01ABEH000506.

30. Stryuchenko A.A., Zakharchenko E.V. *Keramicheskiye formy v tochnom lit'ye po postoyannym modelyam.* [Ceramic Molds in Precision Casting on Permanent Patterns]. Moscow, Mashinostroenie, 1988, 124 p.

31. Bushuev A.N., Terman L.M., Semenov V.V., Bushueva L.N. Intensification of Firing of Investment Casting Molds. *Tekhnologiya sudostroyeniya*. [Shipbuilding Technology]. 1988, no. 11, pp. 40–42.

32. Fedoseev A.N., Lebedev E.N., Gorbunov A.I., Dubrovskaya G.A., Popov V.V., Zaitseva M.V. *Polucheniye i primeneniye gidrozoley dioksida kremniya. Obzornaya informatsiya. Seriya "Elementoorganicheskiye soyedineniya i ikh primeneniye"*. [Preparation and Application of Silicon Dioxide Hydrosols. Survey Information. Series "Organoelemental Compounds and Their Application"]. Moscow, NIITEKHIM, 1987, 56 p.

33. Molotova V.A. *Promyshlennoe primenenie kremniyorganicheskikh lakokrasochnykh pokrytii.* [Industrial Application of Organosilicon Varnish Coatings], Moscow, Khimiya, 1978, 112 p.

34. Demakhin S.A., Demakhin A.G. Selektivnyye metody izolyatsii vodopritoka v neftyanyye skvazhiny. [Selective Methods for Isolating Water Inflow into Oil Wells]. Publishing house GosUNC College, Saratov, 2003, 164 p.

35. Miller M.G., Shapatin A.S., Demidov I.V., Bastrikov S.N. *Novyye kremniyorganicheskiye reagenty dlya burovykh rastvorov* [New Organosilicon Reagents for Drilling Fluids]. Andrianov's readings, Moscow, 1995, Abstracts, p. 83.

36. Ryabenko E.A. *K* 75-letiyu VNII IREA. Glubokaya ochistka TEOS, polucheniye dvuokisi kremniya vysokoy chistoty. [To the 75th Anniversary of the All-Russian Research Institute of IREA. Deep Purification of TEOS, Obtaining High-Purity Silicon Dioxide]. Vysokochistyye veshchestva. [Highpurity substances], 1993, no. 1, pp. 7–18.

37. Storozhenko P.A. *Polucheniye vysokochistoy nanokeramiki s ispol'zovaniyem v kachestve prekursorov elementoorganicheskikh soyedineniy*. [Obtaining High-Purity Nanoceramics Using Organoelement Compounds as Precursors]. Symposium "Theoretical, Synthetic, Biological and Applied Chemistry of Organoelement Compounds", dedicated to the 90th anniversary of Academician M.G. Voronkov. St. Petersburg, 2011, Abstracts, p. 21.

38. Vedeneev V.P., Gvaramia Z.G., Gogishvili O.Sh., Lalykin S.P., Nechepurenko V.A., Prokhorov A.P., Samoilenko G.N., Fokin G.A. [Obtaining Especially Pure Arsenic in a Closed Sorption-sublimation-crystallization Cycle]. *Vysokochistyye veshchestva*. [High-purity substances], 1993, no. 2, pp. 62–67. (in Russ.)

39. Khonina T.G., Shadrina E.V., Boyko A.A., Chuphakhin O.N., Larionov L.P., Volkov A.A., Burda V.D. Synthesis of Hydrogels Based on Silicon Polyolates. *Rus. Chem. Bull.*, 2010, vol. 59, no. 1, pp. 75–80. DOI: 10.1007/s11172-010-0047-x.

40. Chuiko A.A. (Ed.) *Meditsinskaya khimiya i klinicheskoye primeneniye dioksida kremniya*. [Medical Chemistry and Clinical Applications of Silicon Dioxide]. Kiev, Naukova dumka, 2003, 417 p.

41. Voronkov M.G., Vlasova N.N., Pozhidaev Yu.N. Organosilicon Ion-Exchange and Complexing Adsorbents. *Appl. Organomet. Chem.*, 2000, vol. 14, no. 6, pp. 287–303. DOI: 10.1002/(SICI)1099-0739(200006)14:6<287::AID-AOC989>3.0.CO;2-Y.

42. Shipunov Yu.A., Karpenko T.Yu., Bakunina I.Yu., Burtseva Y.V., Zvyagintseva T.N. A New Precursor for the Immobilization of Enzymes Inside Sol-Gel Derived Hybrid Silica Nanocomposites Containing Polysaccharides. J. Biochem. Biophys. Methods., 2004, vol. 58, no. 1, pp. 25–38. DOI: 10.1016/S0165-022X(03)00108-8.

43. Binnemans K. Lanthanide-Based Luminescent Hybrid Materials. *Chem. Rev.*, 2009, vol. 109, no. 9, pp. 4283–4374. DOI: 10.1021/cr8003983.

44. De Morias T.D., Chaput F., Boilot J.P., Lahlil K., Darracq B., Levy Y. Two-Layer Light Emitting Diodes Prepared by the Sol-Gel Route. *C. R. Acad. Sci.: Ser. IV. Phys., Astrophys.*, 2000, vol. 1, no. 4, pp. 479–491. DOI: 10.1016/S1296-2147(00)00146-3.

45. Pozdeeva T.S., Ladilina E.Yu., Semenov V.V., Babin A.A., Burenina V.N., Domrachev G.A. Fluorine-Containing Polysiloxane Coatings for Lithium Iodate Crystals. *Dokl. Chem.*, 2007, vol. 415, no. 4, pp. 504–508.

46. Troitskii B.B., Mamaev Y.A., Babin A.A., Denisova V.N., Novikova M.A., Khokhlova L.V., Lopatina T.I. Poly(propylene glycols) as Effective Additives to the Sol-Gel Process in Fabrication of Antireflection Coatings onto Silica Glass. *Russ. J. Appl. Chem.*, 2009, vol. 82, no. 6, pp. 991–994. DOI: 10.1134/S1070427209060111.

47. Matsui K., Momose F. Luminescence Properties of *Tris*(2,2^c-bipyridine)ruthenium(II) in Sol-Gel Systems of SiO₂. *Chem. Mater.*, 1997, vol. 9, no. 11, pp. 2588–2591. DOI: 10.1021/cm970186+.

48. Jin T., Inoue S., Tsutsumi S., Machida K., Adachi G. High Conversion Efficiency Photovoltaic Cell Enhanced by Lanthanide Complex Phosphor Film Coating. *Chem. Lett.*, 1997, no. 2, pp. 171–172. DOI: 10.1246/cl.1997.171.

49. Wolfbeis O.S. Materials for Fluorescence-Based Optical Chemical Sensors. J. Mater. Chem., 2005, vol. 15, no. 27–28, pp. 2657–2669. DOI: 10.1039/B501536G.

50. Seddon A.B. Potential of Organic-Inorganic Hybrid Materials, Derived by Sol-Gel, for Photonic Applications. *Critical Reviews of Optical Science and Technology*. *CR68 – Sol-gel and Polymer Photonic Devices*. 1999, pp. 143–171.

51. Jeng R.J., Jan L.H., Lee R.H. Thermally Stable NLO Materials Based on Organosilicon Polyimides and an Alkoxysilane Dye via Sol-Gel Process. *J. Macromol. Sci. Pure Appl. Chem. A.*, 2001, vol. 38, no. 8, pp. 821–837. DOI: 10.1081/MA100104450.

52. Semenov V.V., Cherepennikova N.F., Lopatin M.A., Klapshina L.G., Mushtina T.G., Khorshev S.Ya., Domrachev G.A., Douglas W.E., Bushuk B.A., Rubinov A.I., Bushuk S.B. Organosilicon Amine Complexes of Cobalt(II), Cromium(III), and Neodymium(III): Synthesis and Properties. *Rus. J. Coord. Chem.*, 2002, vol. 28, no. 5, pp. 394–406. DOI: 10.1023/A:1016024626999.

53. Darracq B., Chaput F., Lahlin K. Novel Photorefractive Sol-Gel Materials. *Optical Materials.*, 1998, vol. 9, no. 1–4, pp. 265–270. DOI: 10.1016/S0925-3467(97)00151-1.

54. Levy D. Photochromic Sol-Gel Materials. *Chem. Mater.*, 1997, vol. 9, no. 12, pp. 2666–2670. DOI: 10.1021/cm970355q.

55. Lam D.L. Lasing Behavior of Sol-Gel Silica Doped with UV Laser Dyes. *Appl. Phys. B.*, 1998, vol. 66, no. 4, pp. 427–430. DOI: 10.1007/s003400050413.

56. Kholdeeva O.A., Trukhan N.N. Mesoporous Titanium Silicates as Catalysts for the Liquid-Phase Selective Oxidation of Organic Compounds. *Rus. Chem. Rev.*, 2006, vol. 75, no. 5, pp. 411–432. DOI: 10.1070/RC2006v075n05ABEH001210.

57. Pomogailo A.D., Rosenberg A.S., Uflyand I.E. *Nanochastitsy metallov v polimerakh*. [Nanoparticles of Metals in Polymers]. Moscow, Chemistry, 2000, 672 p.

58. Sinitskii A.S., Knotko A.V., Tret'yakov Y.D. Synthesis of SiO₂ Photonic Crystals via Selforganization of Colloidal Particles. *Inorg. Mater.*, 2005, vol. 41, no. 11, pp. 1178–1184. DOI: 10.1007/s10789-005-0283-x.

59. Tsvetkova I.N., Shilova O.A., Voronkov M.G., Gomza Yu.P., Sukhoy K.M. Sol-Gel Synthesis and Investigation of Proton-Conducting Hybrid Organic-Inorganic Silicophosphate Materials. *Glass Phys. Chem.*, 2008, vol. 34, no. 1, pp. 68–76. DOI: 10.1134/S10876596080101000.

60. Vlasova N.N., Oborina E.N., Grigoryeva O.Yu., Voronkov M. G. Organosilicon Ion-Exchange and Complexing Adsorbents. *Rus. Chem. Rev.*, 2013, vol. 82, no. 5, pp. 449–464. DOI: https://doi.org/10.1070/RC2013v082n05ABEH004301.

61. Semenov V.V., Klapshina L.G., Sedelnikova V.N., Khorshev S.Ya., Kirillov A.M., Domrachev G.A. Cobaltcarbonyl Organosilicon Gels Based on 3-Aminopropyltriethoxysilane, Dicobalt Octacarbonyl and Tetraethoxysilane. *Rus. J. Gen. Chem.*, 1999, vol. 69, no. 12, pp. 1977–1986.

62. Semenov V.V., Klapshina L.G., Douglas W.E., Domrachev G.A. Synthesis and Thermal Decomposition of Organosilicon Hexamine Cobalt-containing Xerogels. *Mendeleev Commun.*, 2000, vol. 10, no. 4, pp. 157–159. DOI: 10.1070/MC2000v010n04ABEH001221.

63. Semenov V.V., Fominykh Zh.Yu., Sedelnikova V.N., Klapshina L.G., Skobeleva S.E., Mushtina T.G., Kirillov A.I., Domrachev G.A. Preparation and Thermal Decomposition of Hex(aminoamide) Organosilicon Cobaltcarbonyl Gels Based on 3-Aminopropyltriethoxysilane, Dicobalt Octacarbonyl and Methyl(phenyl)trimethoxysilanes. *Rus. J. Gen. Chem.*, 2000, vol. 70, no. 10, pp. 1654–1667.

64. Wender J., Sternberg H.W., Orchin M. The Chemistry of Metal Carbonils. I. New Concepts to Carbonyls of Cobalt. J. Am. Chem. Soc., 1952, vol. 74, no. 5, pp. 1216–1219. DOI: 10.1021/ja01125a023.

65. Hieber W., Wiesboeck R. Reaktionen Des Kobalttetrakarbonyls Mit Verschiedenartigen Basen. *Chem. Ber.*, 1958, b. 91, no. 6, pp. 1146–1155. DOI: 10.1002/cber.19580910604.

66. Semenov V.V., Cherepennikova N.F., Lopatin M.A., Khorshev S.Ya., Fominykh Zh.Yu., Kirillov A.I., Sedel'nikova V.N., Domrachevet G.A. Formation of Gels and Films from Hexamine- and Hexamidecobalt(II) Carbonylcobalt Complexes. *Rus. J. Gen. Chem.*, 2002, vol. 72, no. 5, pp. 657–666. DOI: 10.1023/A:1019588828253.

67. Bratushko Yu.I. Koordinatsionnyye soyedineniya 3d-perekhodnykh metallov s molekulyarnym kislorodom. [Coordination Compounds of 3d-Transition Metals with Molecular Oxygen]. Kiev, Naukova dumka, 1988, 192 p.

68. Lisichkin G.V., Yuffa A.Ya. *Geterogennyye metallokompleksnyye katalizatory*. [Heterogeneous Metalcomplex Catalysts]. Moscow, Chemistry, 1981, 160 p.

69. Kotov E.P., Rudenko M.I. *Lenty i diski v ustroystvakh magnitnoy zapisi*. [Tapes and Disks in Magnetic Recording Devices]. Moscow, Radio and communication, 1986, 224 p.

70. Leonova E.V., Syundyukova V.Kh., Koridze A.A., Khandkarova V.S., Rubezhov A.Z. *Metody elementoorganicheskoy khimii. Kobal't, nikel', platinovyye metally.* [Methods of Organoelement Chemistry. Cobalt, Nickel, Platinum Metals]. Moscow, Nauka Publ., 1978, pp. 88–90.

71. Sternberg H.W., Wender J., Friedel R.A., Orchin M. The Chemistry of Metal Carbonils. III. The Reaction between Dicobalt Octacarbonyl fnd Dimethylamine. *J. Am. Chem. Soc.*, 1953, vol. 75, no. 11, pp. 2717–2720. DOI: 10.1021/ja01107a050.

72. Spirina I.V., Maslennikov V.P. Thermal, Photolytic, and Oxidative Reactions of the Homoligand Carbonyls of Metals in Groups VI-VIII, *Rus. Chem. Rev.*, 1994, vol. 63, no. 1, pp. 41–53. DOI: 10.1070/RC1994v063n01ABEH000070.

73. Spirina I.V., Kholodalova A.V., Maslennikov V.P. Reaction of cobalt carbonyls with oxygen in nonane, *Rus. J. Gen. Chem.*, 1992, vol. 62, no. 11, pp. 2411–2415.

74. Karyakin Yu.V. Angelov II, *Chistyye khimicheskiye veshchestva*. [Pure Chemical Substances]. Moscow, Chemistry, 1974, p. 213.

75. Brower G. (Ed.) *Rukovodstvo po neorganicheskomu sintezu*. [Handbuch der Preparativen Anorganischen Chemie]. Moscow, Mir, 1985, vol. 5, p. 1768.

76. Semenov V.V., Cherepennikova N.F., Fominykh Z.Y., Sedelnikova V.N., Kirillov A.I., Mushtina T.G., Domrachev G.A. Organosilicon Amine Gels Based on 3-Aminopropyltriethoxysilane, Cobalt(II) or Chromium(III) Clorides, and Triethoxysilane. *Rus. J. Coord. Chem.*, 2002, vol. 28, no. 7, pp. 496–504. DOI: 10.1023/A:1016205412694.

77. Voronkov M.G., Pukhnarevich V.B. Properties and Transformations of the Si-H Bond in Organosilicon Compounds. *Rus. Chem. Bul.*, 1982, no. 5, pp. 1056–1076.

78. Lever A.B.P., *Elektronnaya spektroskopiya neorganicheskikh soyedineniy*. [Inorganic Electronic Spectroscopy]. Moscow, Mir, 1987, 493 p.

79. Poluektov N.S., Kononenko L.I., Efryushina N.P., Beltyukova S.V. *Spektrofotometricheskiye i lyuminestsentnyye metody opredeleniya lantanoidov*. [Spectrophotometric and Luminescent Methods for the Determination of Lanthanides]. Kiev, Naukova Dumka, 1989, 254 p.

80. Ermakov Yu.I., Zakharov V.A., Kuznetsov B.N. Zakreplennyye kompleksy na oksidnykh nositelyakh v katalize. [Fixed Complexes on Oxide Carriers in Catalysis]. Novosibirsk, Nauka, 1980, 191 p.

81. Hartley F.R. Zakreplennyye metallokompleksy. Novoye pokoleniye katalizatorov. [Supported Metal Complexes. A New Generation of Catalysts, D. Reidel Publishing Company, Dodrecht]. Moscow, Mir, 1989, 360 p.

82. Erk van M., Haas C. Optical Absorption of VI₂. *Phys. Stat. Sol.*, 1975, vol. 71b, no. 3, pp. 537–541. DOI: 10.1002/pssb.2220710215.

83. Kuzina M.G., Lipovskiy A.A., Nikitina S.A. Spectroscopic Manifestations of Hydrogen Bonding and Coordination Polymerization in Solutions of Chloride Complex Compounds Co(II) and Cu(II). *Rus. J. Inorg. Chem.*, 1971, vol. 16, no. 9, pp. 2461–2466.

84. Davletbaeva I.M., Tenkovtsev A.V., Bylinkin R.A. Metal Complex Oligomers Exhibiting Nonlinear Optical Properties. *Abstr. 7th Intern. Conf. on Chemistry and Physicochemistry of Oligomers.* Perm, 2000, p. 255.

85. Semenov V.V. [Reaction of 3-Aminopropyltriethoxysilane with Triphenylphosphate]. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Chemistry*, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 66–79. DOI: 10.14529/chem150409. (in Russ)

86. Klement'eva S.V., Cherepennikova N.F., Semenov V.V., Kirillov A.I., Lopatin M.A., Kuznetsova O.V., Kurskii Yu.A., Zaitsev A.A., Klapshina L.G., Domrachev G.A. Synthesis and Thermal Transformations of Polyphosphosiloxane Based on Trimethylphosphate and (3-Aminopropyl)triethoxysilane. *Rus. Chem. Bul.*, 2007, vol. 56, no. 11, pp. 2214–2224. DOI: 10.1007/s11172-007-0347-y.

87. Semenov V.V., Ladilina E.Yu., Lyubova T.S. *Bystrootverzhdayemyy termostoykiy lak i sposob yego polucheniya* [Fast-Curing Heat-Resistant Varnish and a Method for its Production]. Pat. RF, no. 2418024, 2011.

88. Semenov V.V. Fast Cured Heat Resistant Coatings Based on Phosphorus-Containing Organosilicon Varnish. *Rus. J. Appl. Chem.*, 2013, vol. 86, no. 11, pp. 1779–1784. DOI: 10.1134/S1070427213110244.

89. Semenov V.V. Coatings Based on Phosphorus-Containing Organosilicon Varnish and Organosilicon Perylene Dye. *Paints and Varnishes and their Application*, 2011, no. 7, pp. 40–43.

90. Semenov V.V., Cherepennikova N.F., Klapshina L.G., Lopatin M.A., Mushtina T.G., Makarenko N.P., Khorshev S.Ya., Domrachev G.A., Douglas W.E., Bushuk B.A. The Er and Yb Complexes with Silicon-Containing Phosphates and Fluorine-Containing Phosphine Oxide: Synthesis, Spectra, and Films. *Rus. J. Coord. Chem.*, 2004, vol. 30, no. 6, pp. 435–443. DOI: 10.1023/B:RUCO.0000030166.83903.e0.

91. Bushuk B.A., Bushuk S.B., Cherepennikova N.F., Douglas W.E., Fukin G.K., Grigoriev I.S., Klapshina L.G., van der Lee A., Semenov V.V. Novel Erbium and Ytterbium Complexes with Phosphates and Phosphine Oxides. *Mendeleev Commun.*, 2004, vol. 14, no. 3, pp. 109–111. DOI: 10.1070/MC2004v014n03ABEH001894.

92. Normant H. Hexamethylphosphoric Triamide in Organic Chemistry. *Rus. Chem. Rev.*, 1970, vol. 39, no. 6, pp. 457–484. DOI: 10.1070/RC1970v039n06ABEH002000.

93. Semenov V.V. Cherepennikova N.F., Klapshina L.G., Bushuk B.A., Bushuk S.B., Douglas W.E. Organosilicon Amidophosphates and Their Eu and Er Complexes in Solutions and Films: Spectral and Luminescence Properties. *Rus. J. Coord. Chem.*, 2005, vol. 31, no. 7, pp. 521–529. DOI: 10.1007/s11173-005-0130-2.

94. Bushuk S.B., Douglas W.E., Kalvinkovskaya Yu.A., Klapshina L.G., Bushuk B.A., Rubinov A.N., Semenov V.V., Stupak A.P. Absorption and Fluorescence Spectra of Hybrid Silicon-Organic Materials in Solutions and Films. *J. Appl. Spectr.*, 2004, vol. 71, no. 6, pp. 788–792.

95. Corey J.Y. Reactions of Hydrosilanes with Transition Metal Complexes and Characterization of the Products. *Chem. Rev.*, 2011, vol. 111, no. 2, pp. 863–1071. DOI: 10.1021/cr900359c.

96. Semenov V.V., Ladilina E.Yu., Khorshev S.A., Makarenko N.P., Kurskii Yu.A., Bochkova O.A. Reactions of 1,1,3,3-Tetramethyldisilazane with Dicobalt Octacarbonyl and Iron Pentacarbonyl. Thermal Decomposition of the Cobalt and Iron Carbonyl Silazane Complexes. *Rus. Chem. Bul.*, 1998, vol. 47, no. 12, pp. 2455–2462. DOI: 10.1007/BF02641554.

97. Semenov V.V. Cherepennikova N.F., Makarenko N.P., Reactions of *Tris*(trimethylsilyl)silane with Iron Pentacarbonyl. *Rus. J. Gen. Chem.*, 1999, vol. 69, no. 6, pp. 947–949.

98. Klapshina L.G., Semenov V.V., Domrachev G.A., Rusakov V.S. Deposition of Carbonyl Metal Complexes on the Surface of Silicon Oxohydride. *Inorg. Mater.*, 1997, vol. 33, no. 8, pp. 957–963.

99. Chatgilialoglu C., Ferreri C., Landais Y., Timokhin V.I. Thirty Years of (TMS)₃SiH: A Milestone in Radical-Based Synthetic Chemistry. *Chem. Rev.*, 2018, vol. 118, no. 6, pp. 6516–6572. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00109.

100. Hengge E. Siloxen und Schichtformig Debaute Siliciumverbindungen. Fortschr. chem. Forsch., 1967, b. 9, pp. 145–164.

101. Weiss A., Beil G., Meyer H. The Topochemical Reaction of $CaSi_2$ to a Two-Dimensional Subsiliceous Acid $Si_6H_3(OH)_3$ (=Kautskys Siloxene), *Z. Naturforsch.*, *B*, 1980, b. 35, no. 1, pp. 25–34. DOI: 10.1515/znb-1980-0108.

102. Hengge E. Farbe und Fluoreszenz ringförmiger Si-Verbindungen, I. Darstellung eines Siloxens für Optische Untersuchungen. Herstellung von reinem CaSi₂. *Chem. Ber.*, 1962, B. 95, no. 3, S. 645–647. DOI: 10.1002/cber.19620950311.

103. Kautsky H., Pfleger H. Oberflachenbestimmungen von Lepidoidstrukturen durch Adsorption von Gasen. Z. Anorg. Allgem. Chem., 1958, b. 295, no. 3-4, pp. 206–217. DOI: 10.1002/zaac.19582950307.

104. Semenov V.V., Cherepennikova N.F., Klapshina L.G. [Immobilization of an Iron-Carbonyl Complex on the Surface of a Silicon Polymer – Siloxene]. *Bul. Lobachevsky State University*. N. Novgorod. NNGU Publishing House, 2001, pp. 111–119. (in Russ).

Received 28 July 2021

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Семенов, В.В. Гибридные органо-неорганические соединения, получаемые методом золь-гель химии из органоалкоксисиланов и металлокомплексов / В.В. Семенов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Химия». – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 19–54. DOI: 10.14529/chem210402

Semenov V.V. Hybrid Organic-Inorganic Compounds, Obtained by the Sol-Gel Method from Organoalcoxysilanes and Metal Complexes. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Chemistry*. 2021, vol. 13, no. 4, pp. 19–54. (in Russ.). DOI: 10.14529/chem210402

FOR CITATION